PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-309918

(43)Date of publication of application: 26,11,1996

(51)Int.CI.

B32B 15/08 H05K 3/38

(21)Application number : 07-122587

(22)Date of filing:

22.05.1995

(71)Applicant: NIPPON DENKAI KK

(72)Inventor: YOKONO ATARU

YOKONO HARUKI MIAMA MASAHIRO NARISHIMA RYOICHI

IIDA TAKUYA

ENDOU YASUHIRO

(54) COPPER CLAD LAMINATED SHEET, PRINTED CIRCUIT BOARD USING THE SAME AND PRODUCTION OF THEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a copper clad laminated sheet wherein copper foil and an insulating layer are strongly bonded even if roughening treatment is not applied to the copper foil. CONSTITUTION: In a copper clad laminated sheet wherein copper foil is laminated and bonded to the single surface or both surfaces of a laminated base material, the laminated base material is bonded to the copper foil (a) by an adhesive (b) composed of a peroxide curable resin compsn. through an adhesive substrate composed of a silane coupling agent represented by QRSiXYZ (wherein Q is a functional group reacting a peroxide curable resin compsn., R is a bonding group connected to Q and a silicon atom and X, Y and Z are a hydrolyzable group or hydroxyl group bonded to a silicon atom) or a thiol type coupling agent or the laminated base material composed of the peroxide curable resin compsn. and also used as an adhesive is directly bonded to the copper foil.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-309918

(43)公開日 平成8年(1996)11月26日

| (51) Int.Cl. ⁶ | 識別記号 | 庁内整理番号 | FΙ | | | 技術表示箇所 | | |
|---------------------------|-------------|---------|---------|------|--|----------------|--|--|
| B32B 15/0 | | | B32B 15 | 5/08 | - | J | | |
| | | | | | I | 3 | | |
| H05K 3/3 | 8 | 7511-4E | H05K 3 | 3/38 |] | В | | |
| | | 7511-4E | | | (| C [*] | | |
| | | | 審査請求 | 未請求 | 請求項の数30 | OL (全24頁) | | |
| (21)出願番号 | 特願平7-122587 | | (71)出願人 | |)14 解株式会社 | | | |
| (22)出願日 | 平成7年(1995)5 | 月22日 | (72)発明者 | 横野 | 東京都文京区本郷四丁目 9 番25号 横野 中 茨城県下館市下江連1226番地 日本電解 | | | |
| | | | (72)発明者 | 横野 看 | | 丁目22番14号 | | |
| | | | (72)発明者 | 茨城県 | | 26番地 日本電解株 | | |
| | | | (74)代理人 | | 高橋 明夫 | (外1名) | | |
| | | | | | | 最終頁に続く | | |

(54) 【発明の名称】 銅張積層板とそれを用いたプリント回路板およびこれらの製法

(57)【要約】

·【目的】銅箔に粗化処理を施さなくとも、銅箔と絶縁層とが強固に接着した銅張積層板の提供にある。

【構成】積層基材の片面または両面に銅箔が積層接着された銅張積層板において、(a)前記銅箔上に下式〔1〕(但し、式中Qは過酸化物硬化性樹脂組成物と反応する 官能基、RはQとケイ素原子とを連結する結合基、X、Y、Zはケイ素原子に結合する加水分解性の基または水酸基を表す)で示されるシランカップリング剤、または、チオール系カップリング剤よりなる接着性下地を介し、(b)過酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤により積層基材が接着されているか、または、過酸化物硬化性樹脂組成物からなり接着剤を兼ねた積層基材が直接接着されている銅張積層板にある。

【化15】

QRSIXYZ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 積層基材の片面または両面に銅箔が積層 接着された銅張積層板において、

a. 前記銅箔上に一般式 [1]

[化1]

QRSiXYZ

... [1]

(但し、式中Qは過酸化物硬化性樹脂組成物と反応する 官能基、RはQとケイ素原子とを連結する結合基、X、 Y、Zはケイ素原子に結合する加水分解性の基または水 酸基を表す)で示されるシランカップリング剤、また は、チオール系カップリング剤よりなる接着性下地を介 し、

b. 過酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤により積 層基材が接着されているか、または、過酸化物硬化性樹 脂組成物からなり接着剤を兼ねた積層基材が直接接着さ れている、ことを特徴とする銅張積層板。

【請求項2】 前記チオール系カップリング剤が一般式 [2]

【化2】

T(SH)n

... [2]

(但し、Tは芳香環、脂肪族環、複素環、脂肪族鎖であり、nは2以上の整数) で示されるチオール系カップリング剤である請求項1に記載の銅張積層板。

【請求項3】 前記過酸化物硬化性樹脂組成物がポリエチレンまたはエチレンー α ーオレフィンコポリマ、あるいはエチレンー α ーオレフィンジエンターポリマをベースポリマとする請求項1または2に記載の銅張積層板。

【請求項4】 前記銅箔の接着面にB、A1、P、Zn、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Ag、In、Zr、Sn、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Pb、Ta、W、Ir、Ptから選ばれる1種以上の元素を含む金属、合金、酸化物、水酸化物および水和物から選ばれる1種以上からなる被覆層を有する請求項1、2または3に記載の銅張積層板。

【請求項5】 前記積層基材が無機または有機の繊維からなる布または不織布に熱硬化性樹脂を含む積層基材である請求項1~4のいずれかに記載の銅張積層板。

【請求項6】 前記積層基材がボリイミドフィルムまたはボリエステルフィルムである請求項1~4のいずれかに記載の銅張積層板

【請求項7】 積層基材の片面または両面に銅箔を積層 接着してなる銅張積層板の製法において、

a. 前記銅箔上に一般式〔1〕

【化3】

QRSIXYZ

... [1]

(但し、式中Qは過酸化物硬化性樹脂組成物と反応する 官能基、RはQとケイ素原子とを連結する結合基、X、 Y、Zはケイ素原子に結合する加水分解性の基または水 酸基を表す)で示されるシランカップリング剤、また は、チオール系カップリング剤を含む接着性下地を形成 50 L.

b. 前記接着性下地の表面に、過酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤を介して積層基材を積層するか、または、過酸化物硬化性樹脂組成物からなり接着剤を兼ねた 積層基材を直接積層し、

c. 次いで、加圧、加熱することを特徴とする銅張積層 板の製法。

【請求項8】 前記チオール系カップリング剤が一般式 [2]

0 【化4】

T(SH)n

... (2)

(但し、Tは芳香環、脂肪族環、複素環、脂肪族鎖であり、nは2以上の整数)で示されるチオール系カップリング剤である請求項7に記載の銅張積層板の製法。

【請求項9】 積層基材の片面または両面に銅箔を積層 接着してなる銅張積層板の製法において、

a. 前記銅箔上に一般式 [1]

【化5】

QRSIXYZ

... [1]

(但し、式中Qは過酸化物硬化性樹脂組成物と反応する 官能基、RはQとケイ素原子とを連結する結合基、X、 Y、Zはケイ素原子に結合する加水分解性の基または水 酸基を表す)で示されるシランカップリング剤、また は、一般式 [2]

【化6】

T(SH)n

... [2]

(但し、Tは芳香環、脂肪族環、複素環、脂肪族鎖であ り、nは2以上の整数)で示されるチオール系カップリ ング剤と、

過酸化物硬化性樹脂組成物との混合組成物からなる接着 剤を介して積層基材を積層するか、または、前記混合組 成物を含む積層基材を積層し、

b. 次いで、加圧、加熱することを特徴とする銅張積層 板の製法。

【請求項10】 前記過酸化物硬化性樹脂組成物がポリエチレンまたはエチレンーαーオレフィンコポリマ、または、エチレンーαーオレフィンジエンターポリマをベースポリマとする請求項7、8または9に記載の銅張積層板の製法。

【請求項11】 前記銅箔の接着面にB、A1、P、2n、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Ag、In、Zr、Sn、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Pb、Ta、W、Ir、Ptから選ばれる1種以上の元素を含む金属、合金、酸化物、水酸化物および水和物から選ばれる1種以上からなる被覆層を形成する請求項7~10のいずれかに記載の銅張積層板の製法。

【請求項12】 前記過酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤としてフィルム状のものを用いる請求項7,

8.10.11のいずれかに記載の銅張積層板の製法。

【請求項13】 前記過酸化物硬化性樹脂組成物からな

り接着剤を兼ねた積層基材としてフィルム状のものを用いる請求項7、8、10、11のいずれかに記載の銅張 積層板の製法。

【請求項14】 前記シランカップリング剤または前記 チオール系カップリング剤と、過酸化物硬化性樹脂組成 物との混合組成物からなる接着剤としてフィルム状のも のを用いる請求項9に記載の銅張積層板の製法。

【請求項15】 前記シランカップリング剤または前記 チオール系カップリング剤と、過酸化物硬化性樹脂組成 物との混合組成物からなり接着剤を兼ねた積層基材とし てフィルム状のものを用いる請求項9に記載の銅張積層 板の製法。

【請求項16】 積層基材に回路銅箔が1層以上積層接着されたプリント回路板において、

a. 前記回路銅箔の少なくとも1層が一般式〔1〕

【化7】

(但し、式中Qは過酸化物硬化性樹脂組成物と反応する 官能基、RはQとケイ素原子とを連結する結合基、X、 Y、Zはケイ素原子に結合する加水分解性の基または水 20 酸基を表す)で示されるシランカップリング剤、また は、チオール系カップリング剤より形成された接着性下 地を介し、

b. 過酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤により積層基材が接着されているか、または、過酸化物硬化性樹脂組成物からなり接着剤を兼ねた積層基材が直接接着されている、ことを特徴とするプリント回路板。

【請求項17】 前記チオール系カップリング剤が一般 式[2]

[化8]

T(SH)n ... [2]

(但し、Tは芳香環、脂肪族環、複素環、脂肪族鎖であ り、nは2以上の整数)で示されるチオール系カップリ ング剤である請求項16に記載のプリント回路板。

【請求項18】 前記過酸化物硬化性樹脂組成物がポリエチレン、エチレンーαーオレフィンコポリマまたはエチレンーαーオレフィンジエンターポリマをベースポリマとする請求項16または17に記載のプリント回路 板

【請求項19】 前記銅箔の接着面にB、A1、P、Z 40 n、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Ag、In、Zr、Sn、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Pb、Ta、W、1r、Ptから選ばれる1種以上の元素を含む金属、合金、酸化物、水酸化物および水和物から選ばれる1種以上からなる被覆層を有する請求項16、17または18に記載のプリント回路板。

【請求項20】 前記積層基材が無機または有機の繊維からなる布または不織布に熱硬化性樹脂を含む積層基材である請求項16~19のいずれかに記載のプリント回路板。

【請求項21】 前記積層基材がポリイミドフィルムまたはポリエステルフィルムである請求項16~19のいずれかに記載のプリント回路板。

【請求項22】 積層基材に回路銅箔が積層接着された ブリント回路板の製法において、

a. 銅箔上に一般式〔1〕

【化9】

QRSIXYZ

... [1]

(但し、式中Qは過酸化物硬化性樹脂組成物と反応する 官能基、RはQとケイ素原子とを連結する結合基、X、 Y、Zはケイ素原子に結合する加水分解性の基または水 酸基を表す)で示されるシランカップリング剤、また は、チオール系カップリング剤を含む接着性下地を形成 し、

b. 前記接着性下地の表面に、過酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤を介して積層基材を積層するか、または、過酸化物硬化性樹脂組成物からなり接着剤を兼ねた 積層基材を直接積層し、

c. 次いで、加圧、加熱することにより前記銅箔と積層 基材とを接着して銅張積層板を作製し、

d. 前記銅張積層板の銅箔面に所望の回路パターンのエッチングレジスト膜を被覆し、

e. 前記エッチングレジスト膜で被覆されていない銅箔 部をエッチングにより除去して回路を形成することを特 徴とするプリント回路板の製法。

【請求項23】 前記チオール系カップリング剤が一般 式[2]

【化10】

T(SH)n

... [2]

の (但し、Tは芳香環、脂肪族環、複素環、脂肪族鎖であり、nは2以上の整数)で示される請求項22に記載のプリント回路板の製法。

【請求項24】 積層基材に回路銅箔が積層接着された フリント回路板の製法において、

a. 銅箔上に一般式 [1]

【化11】

QRSiXYZ

... [1]

(但し、式中Qは過酸化物硬化性樹脂組成物と反応する 官能基、RはQとケイ素原子とを連結する結合基、X、 Y、Zはケイ素原子に結合する加水分解性の基または水 酸基を表す)で示されるシランカップリング剤、また は、一般式[2]

【化12】

T(SH)n ... [2]

(但し、Tは芳香環、脂肪族環、複素環、脂肪族質であり、nは2以上の整数)で示されるチオール系カップリング剤と、

過酸化物硬化性樹脂組成物との混合組成物からなる接着 剤を介して積層基材を積層するか、または、前記混合組 成物からなり接着剤を兼ねた積層基材を直接積層し、

ミ板などの金属板の表面に絶縁樹脂層を形成した積層基 材も実用に供されている。

【0004】また、ポリエステルフィルムやポリイミドフィルムも積層基材として用いられ、これらは折曲げ性が必要なフレキシブルブリント回路板やLSI実装用TABテーブなどの製造に供されている。

【0005】ガラス布基材エポキシ樹脂プリプレグは銅箔と直接接着して銅張積層板とする。紙基材フェノール樹脂プリプレグは接着剤により銅箔と間接的に接着して銅張積層板とする。接着剤としては、例えば日本特許第713.780号に記載されたブチラールーフェノール樹脂系接着剤がある。

【0006】銅箔と積層基材、接着剤との接着力はファンデァワールス力や水素結合などの二次結合力とアンカー効果とに由来するとされている。アンカー効果は銅箔表面の凹凸構造に樹脂が機械的に固着する現象で、凹凸が大きいほど高い接着力が得られる。二次結合力は大きなものではなく、アンカー効果の寄与が大きいとされている。

【0007】銅張積層板に用いられる銅箔は主に電解銅箔であり、製箔、粗化、防錆処理の各工程を経て製造される。製箔は高濃度の硫酸銅水溶液から電気分解により回転陰極上に析出させた銅箔を連続的に引剥がして行われる。この銅箔(未粗化箔)は表面の凹凸が小さく必要な接着力が得られないので、低濃度の硫酸銅水溶液から電気分解により微小な粒子(粗化粒子)を凸部に形成する粗化が行われる。

【0008】なお、この粗化は通常の電気分解よりも高い電流密度で行われ、水素ガスの発生を伴う不安定な工程なので粗化粒子の折出量や形状の制御に困難がある。

【0009】また、製箔よりも高速で処理を行うので、連続的に製箔と粗化を行うことは困難である。粗化された鋼箔(粗化箔)にはクロメート処理などにより防錆を目的とする被覆層が形成される。

【0010】また、プリント回路板に要求される多様な特性を満足するため、各種合金からなる被覆層を形成することも行われている。なお、光沢のある面はシャイニー面 (S面)、積層基材と接着される光沢のない面はマット面 (M面)と呼ばれる。

【()()()(1)1】一方、圧延銅箔は電解銅箔よりも結晶粒界が少なく耐折曲げ性に優れるので、主としてフレキシブルブリント回路板用の銅張積層板に使用されている。

【0012】また、無酸素銅を用いたものは電気特性が 優れているので音響機器に適していると云われ、少量が ガラス布基材エポキシ樹脂銅張積層板に用いられてい る。圧延銅箔は電解銅箔に比べて表面の凹凸が小さく、 接着力を得るための粗化が難しいので、銅張積層板の製 造に供される量は電解銅箔に比べて著しく少ない。

【0013】プリント回路板は銅張積層板に所定の回路を作製して製造される。回路はエッチングレジストによ

b. 次いで、加圧、加熱することにより前記銅箔と積層 基材とを接着して銅張積層板を作製し、

- c. 前記銅張積層板の銅箔面に所望の回路パターンのエッチングレジスト膜を被覆し、
- d. 前記エッチングレジスト膜で被覆されていない鋼箔 部をエッチングにより除去して回路を形成することを特 徴とするプリント回路板の製法。

【請求項25】 前記過酸化物硬化性樹脂組成物がポリエチレン、エチレンーαーオレフィンコポリマまたはエチレンーαーオレフィンジエンターポリマをベースポリマとする請求項22、23または24に記載のプリント回路板の製法。

【請求項26】 前記銅箔の接着面にB, A1, P, Zn, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Ag, In, Zr, Sn, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Pb, Ta, W, lr, Ptから選ばれる1種以上の元素を含む金属、合金、酸化物、水酸化物および水和物から選ばれる1種以上からなる被覆層を有する請求項22~25のいずれかに記載のフリント回路板の製法。

【請求項27】 前記過酸化物硬化性樹脂組成物からな 20 る接着剤としてフィルム状のものを用いる請求項22, 23, 25, 26 のいずれかに記載のプリント回路板の製法。

【請求項28】 前記過酸化物硬化性樹脂組成物からなり接着剤を兼ねた積層基材としてフィルム状のものを用いる請求項22、23、25、26のいずれかに記載のフリント回路板の製法。

【請求項29】 前記シランカップリング剤またはチオール系カップリング剤と、過酸化物硬化性樹脂組成物との混合組成物からなる接着剤としてフィルム状のものを用いる請求項24に記載のプリント回路板の製法。

【請求項30】 前記シランカップリング剤またはチオール系カップリング剤と、過酸化物硬化性樹脂組成物との混合組成物からなり接着剤を兼ねた積層基材としてフィルム状のものを用いる請求項24に記載のプリント回路板の製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は銅張積層板とそれを用いたプリント回路板およびこれらの製法に関する。

[0002]

【従来の技術】電気機器、電子機器に用いられるプリント回路板用銅張積層板は銅箔を積層基材に接着して製造される。

【0003】積層基材としては紙にフェノール樹脂を含浸した紙基材フェノール樹脂プリプレグ、ガラス布にエポキシ樹脂組成物を含浸したガラス布基材エポキシ樹脂プリプレグが一般に用いられている。ガラス布やアラミド繊維布にポリイミド樹脂やビスマレイミド樹脂、特殊な低誘電率性樹脂を含浸したフリプレグ、さらにはアル

Ju

表 1

り回路銅箔を保護した銅張積層板から不要な銅箔をエッ チングにより除去して作製されるのが一般的である。

【0014】また、複数のプリント回路板を積層基材により接着することにより多層プリント回路板が製造される。多層プリント回路板では銅箔のS面と積層基材との接着力が必要であるが、S面は凹凸に乏しく十分な接着力が期待できないので、微細な針状物を形成する黒化処理が行われている。

【0015】しかし、これらの針状物は酸化銅や亜酸化 銅であるため、後工程のメッキ工程などで使用される強 酸性の薬品に侵され易く、その結果、銅箔と積層基材と の剥離を招き、多層プリント回路板の信頼性が低下する と云う問題がある

【0016】電子機器の小型・軽量化を目的として、回路銅箔のファインパターン化が強く望まれている。例えば、TABテープの分野では30μmの線幅が要求されている。

【0017】一方、現在一般に使用されている厚さ 18 μ mの銅箔で工業的に実現可能な回路銅箔の線幅は 10 0 μ mである。これは積層基材中に埋没した凸部と粗化 10 粒子の除去に長時間を要し、エッチングが過剰となるためである。そこで、従来に比べて表面粗さの小さな銅箔が提案され一部で実用化されている。

【0018】しかし、銅箔と積層基材との接着力が低いため、一般に採用されるには至っていない。これは銅箔の凹凸に由来するアンカー効果が減少するためである。即ち、アンカー効果に基づく従来の接着技術では、接着力と線幅とは本質的に両立し得ない。

【0019】銅箔と積層基材との接着力はシランカップリング剤処理により増大することが知られている。例えば、特公昭60-15654号公報には、クロメート処理を施した電解銅箔にシランカップリング剤処理を行うことが述べられている。これによれば、シランカップリング剤の加水分解により生じるシラノール基はクロメート処理層表面の水酸基と縮合して化学結合を形成する。

【0020】一方、シランカップリング剤のアミノ基などの官能基は積層基材や接着剤と反応して化学結合を形成する。即ち、シランカップリング剤処理を行うことにより銅箔と積層基材、接着剤とに間接的に化学結合が形成され、接着力が増大するとされている。この点について本発明者らの評価結果を表1に示す。

【0021】なお、以下、JIS-B-0601に規定された中心線平均粗さを表面粗さ(Ra)と称する。また、引剥がし強さは銅箔を積層基材から引剥がすのに要する力で、接着力の目安である。

[0022]

【表1】

| 網箔の厚さ | ž (μm) | 3 5 | 18 | | |
|---------|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 表面粗 : | Σ (μm) | 1.6 | 1.2 | 0.5 | |
| 引剝がし強さ | シランカップリ ング剤処理なし | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |
| (k N/m) | シランカップリ ング剤処理あり | 2.1 | 1.7 | 1.3 | |

【0024】化学結合が形成されていると考えらるにもかかわらず接着力増大の効果が小さいのは、生成された化学結合の量が十分でないか、接着界面における基材樹脂のじん性が十分でないことによるものであろう。例えば、積層基材に用いられるエポキシ樹脂組成物は、一般にビスフェノールA型エポキシ樹脂と硬化剤とを部分的に反応させて得られたBステージと呼ばれる半硬化物で、シランカップリング剤と反応するエポキシ基の数は多くない。

【0025】また、本発明者らは積層基材から分離したエポキシ樹脂組成物を硬化して作製したフィルムについて機械特性の測定を試みたが、伸びが殆どなかった。ブチラールーフェノール樹脂系接着剤についても同様であった。即ち、これらの樹脂組成物の硬化物は比較的強度はあるものの、伸びに欠け、じん性に乏しく、このため、強力な接着力が得られないものと推定される。

[0026]

【発明が解決しようとする課題】従来技術による銅箔と 顧層基材との接着では銅箔表面の凹凸が必要不可欠のも のであった。このため、従来の技術による銅張積層板を 用いたプリント回路板では、

(1) 回路形成のためのエッチングにおいて、積層基材中に埋没した凸部と粗化粒子の除去に長時間を要し、エッチングが過剰となるため線幅100μm以下の細線化が困難で、ファインパターン化の隘路となる。

【0027】(2) 黒化処理の針状物は酸化銅、亜酸化 銅であるため、後工程であるメッキ工程などで使用され る強酸性の薬品に侵され易く、銅箔と積層基材との剥離 を招き、多層プリント回路板の信頼性が低下する。

【0028】(3)電解銅箔表面の凹凸により、高周波 信号ではエネルギー損失や波形の乱れが大きくなる。

【0029】などの問題点があった。

【0030】また、電解銅箔の製造においては、表面の 凹凸の形状制御と粗化粒子の制御技術が発達してきた が、

(1) 作業マージンが狭隘化し、生産性が低下する。

【0031】(2)凹凸による厚みの不均一はしわ発生、カール発生など不良の要因となる。

特開平8-309918

【0032】(3)凹凸で表面がざらついているため異 物が付着し易い

【0033】などの問題点があった。

【0034】本発明者らは以上の技術的背景に鑑み、鋼 箔と積層基材との接着技術について鋭意検討を行ってき た。即ち、前述した問題はいずれも銅箔表面の凹凸に起 因するものであることから、こうした凹凸によらない高 い接着力の発現を検討してきた。凹凸構造を必要としな い接着方法によれば、従来使用されなかった未組化箔を フリント回路板用の銅張積層板の製造に供することがで きる。このことにより、製箔における凹凸形状の制御 と、粗化における粗化粒子の制御とが不要となり、製造 歩留まりが大幅に改善されると予想される。

【0035】また、表面粗さの極めて小さな銅箔を銅張 積層板の製造に供することが可能となり、過剰なエッチ ングを行う必要がなくなることからファインパターンの 形成が容易になる。従って、粗化が難しいため用途が制 限されていた圧延銅箔を銅張積層板に用いることが容易 になるばかりでなく、アルミホイルやポリエステルフィ ルムを支持体とする極薄銅箔も使用できる。

【0036】アンカー効果によらずに高い接着力を得る ためには、銅箔と基材樹脂との間に強力な化学的な結合 が必須である。しかるに、シランカップリング剤処理で は化学結合を形成しているとされるにもかかわらず、十 分な接着力は得られない。これは、実際には化学結合が 十分に形成されていないこと、積層基材や接着剤の強靭 さが十分でないことが原因と推定される。

【0037】エボキシ樹脂組成物を用いた積層基材につ いては、エポキシ樹脂組成物がBステージ化されている ため、シランカップリング剤と反応し得るエポキシ基が 少なく、シランカップリング剤と化学結合しにくいもの と推定される。

【0038】また、先に述べたように機械強度の測定が 困難なほど伸びが極めて小さく、外力による接着界面の 変形に耐え得ないものと推定される。ブチラールーフェ ノール樹脂系接着剤も同様に脆いむのであった。

【0039】そこで本発明者らは、機械的強度が大き く、かつ、伸びの大きな強靱な樹脂を用い、しかもシラ ンカップリング剤と十分に化学結合を形成させることが できれば、高い接着力が得られると考えた。

【0040】本発明の目的は、強靭、かつ、反応性に富 む接着剤により、銅箔と積層基材とが強固に接着された 銅張積層板とそれを用いたプリント回路板およびこれら の製法を提供することにある。

[0041]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決する本発 明の要旨は次のとおりである。

【0042】(1) 積層基材の片面または両面に銅箔 が積層接着された銅張積層板において、

a. 前記銅箔上に一般式、[1]

[0043]

[化13]

QRSIXYZ

... [1]

(但し、式中Qは過酸化物硬化性樹脂組成物と反応する 官能基、RはQとケイ素原子とを連結する結合基、X. Y, Zはケイ素原子に結合する加水分解性の基または水 酸點を表す)で示されるシランカップリング剤、また は、チオール系カップリング剤よりなる接着性下地を介 L.

b. 過酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤により積 層基材が接着されているか、または、過酸化物硬化性樹 脂組成物からなり接着剤を兼ねた積層基材が直接接着さ れている、ことを特徴とする銅張積層板。

前記チオール系カップリング剤が [0044](2)一般式 [2]

[0045]

【化14】

... [2] T(SH)n

(但し、Tは芳香環、脂肪族環、複素環、脂肪族鎖であ り、nは2以上の整数)で示されるチオール系カップリ ング剤である前記銅張積層板。

【() () 4 6 】使用される銅箔の厚さとしては3~500 μmが望ましい。好ましくは、5~150μmがよい。 銅箔の種類は粗化箔、未粗化箔のいずれでもよく、ま た、接着される面はS面でもM面でもよい。また、圧延 銅箔も粗化品、未粗化品共に使用できる。いずれを用い ても銅箔と積層基材とが強固に接着した銅張積層板を得 ることができるので、銅箔選択の自由度が大きい。

【()()47】しかし、本発明が最もその効果を発揮する のは、従来、実用に供されていない未粗化箔への適用で ある。未粗化箔の表面粗さは、S面では0.10~0.3 $5 \mu m$ 、M面では $0.10 \sim 2.00 \mu m$ である。また、 圧延銅箔では両面とも0.10~0.15μmである。な お、高周波回路に使用するプリント回路板には、表面粗 さがO.35μm以下、好ましくはO.20μm以下のも のが求められている。

【()()48】銅箔の接着面に、B, Al, P, Zn, T i, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Ag, In, Zr, Sn, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Pb, T a、W、Ir、Ptから選ばれる1種以上の元素を含む 被覆層を形成することができる。上記の被覆層は金属ま たは含金の他、酸化物、水酸化物および水和物を含んで いてもよい。また、上記の被覆層は一層でも、二層以上 からなる複合層でもよい。

【0049】上記被覆層を構成する合金としては、例え ば、Cu-Zn、Ni-Zn、Ni-Sn、Ni-C u, Pd-P, Ni-P, Zn-Mo, Ni-Co-Mo, Sn-Zn, Zn-W, Zn-Cr, Cr-Mo, Co-Mo、In-Zn等がある。なお、Cuを含む台 金の場合のCu含有率は1~95重量%、好ましくは6

ン、ビニルトリアセトキシシラン等があり、これらの1種以上を用いることができる。

【0055】なお、シランカップリング剤において、官能基Qとケイ素原子とを結合する結合基Rの大きさと化学構造は接着力にほとんど影響しないが、Rの炭素数は2~30が好ましい。シランカップリング剤は溶解性をはじめ作業性、接着剤との反応性等により選択される。【0056】また、このほかシランカップリング剤プライマとして市販されているものを用いることもできる。このようなものには、X-12-413、X-12-414(信越化学工業)、AP-133、Y-5106、Y-5254、APZ-6601(日本ユニカー)などがある。

【0057】上記シランカップリング剤またはプライマの添加方法には表面塗布法と内部添加法がある。表面塗布法では、シランカップリング剤またはプライマを水または有機溶剤に溶かして銅箔表面に塗布、乾燥(80~120℃)する。水または有機溶剤に対し0.01~5重量%使用するのが好ましい。

【0058】内部添加法ではシランカップリング剤またはフライマを接着剤の調製に際して過酸化物、充填剤等と共に過酸化物硬化性樹脂に添加混合する。この方法では、樹脂に対し1~5重量%の添加が好ましい。

【0059】また、前記一般式 [2]で示されるチオール系カップリング剤は、2個以上のチオール基を分子内に有する化合物で、チオール基の他に過酸化物硬化性樹脂と結合する官能基を有していてもよい。反応性の点からは、チオール基がトリアジン環に直接結合した構造のものが好ましい。脂肪族炭化水素に結合するチオール基は反応性に富むために保存安定性に問題があり、芳香族環においては複数のチオール基を導入することが難しく、また、蓄しく高価なものとなるためあまり好ましくかい。

【0060】このようなチオール系カップリング剤とし ては、例えば、2.4.6ートリメルカプトー1.3.5ー トリアジン、2.4ージメルカプトー6ーメチルアミノ -1.3.5-トリアジン、2.4-ジメルカプトー6-エチルアミノー1.3.5ートリアジン、2.4ージメル カフトー6ープロビルアミノー1.3.5ートリアジン、 2.4ージメルカプトー6ーイソプロピルアミノー1. 3.5ートリアジン、2.4ージメルカプトー6ーブチル アミノー1.3.5ートリアジン、2.4ージメルカプト ー6ーイソブチルアミノー1.3.5ートリアジン、2. 4-ジメルカプトー6-ジメチルアミノー1,3.5ート リアジン、2.4ージメルカプトー6ージエチルアミノ ー1.3.5ートリアジン、2.4ージメルカプトー6ー ジフロビルアミノー1.3.5ートリアジン、2.4ージ メルカプトー6ージイソプロピルアミノー1.3.5ート リアジン、2.4ージメルカプトー6ージブチルアミノ -1、3、5~トリアジン、 2、4ージメルカプトー6ー

○ 95重量%がよい。また、Niを含む台金の場合は Ni含有率が1~95重量%、好ましくは60~95重量%がよい。

【0050】また、高周波回路に用いる銅箔では、被覆層を構成する金属は非磁性金属が好ましく、例えば、Pd、または、PdとPd以外の元素(例えば、P)との合金でPd含有率が1~99重量%、好ましくは60~95重量%がよい。更にまた、合金層として複合金属層が用いられるが、その場合の下地側がPd-P合金、表面側がCu-2n合金がよい、

【0051】また、特公昭60-15654号公報に示されるクロメート処理により、Crの酸化物、水酸化物、水和物からなる铍覆層を形成してもよい。

【0.052】 鋼箔の表面に形成するこれら被覆層の厚さは 5μ m以下、好ましくは $0.01\sim 5\mu$ mがよい。これらは電気めっき、化学めっき、蒸着めっき、スパッタリング、浸渍処理等により形成できる。

【0053】発明者らは、前記一般式〔1〕で示されるシランカッフリング剤、または、一般式〔2〕で示されるチオール系カッフリング剤が、銅箔および過酸化物硬化性樹脂の双方と強固な結合を形成して、上記銅箔と接着層とが強固に接着していることを見出した。即ち、シランカップリング剤においてはメトキシ基、エトキシ基などの加水分解性の基が加水分解によりシラノール基

(Si-OH)となり、これが銅箔表面と反応して強固 な結合を形成していること、官能基Qが接着剤である過 酸化物硬化性樹脂と結合していることである。また、チ オール系カップリング剤においてはチオール基が銅箔お よび過酸化物硬化性樹脂に強固に結合していることである。

【0054】一般式〔1〕で示されるシランカップリン グ剤としては、例えば、ビニルトリクロルシラン、ビニ ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビ ニルトリス(β-メトキシエトキシ) シラン、β-(3. **4-エボキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラ** ン、ソーグリシドキシフロビルトリメトキシシラン、ソ ーグリシドキシフロビルメチルジエトキシシラン、 γ ー グリシドキシプロヒルトリエトキシシラン、ソーメタク リコキシブロヒルメチルジメトキシシラン、ソーメタク リロキシブロビルトリメトキシシラン、ァーメタクリロ キシプロピルメチルジエトキシシラン、ソーメタクリロ キシプロビルトリエトキシシラン、γー(βーアミノエ チル)アミノブロヒルメチルジメトキシシラン、ャー(B ーアミノエチル)アミノフロビルトリメトキシシラン、 γ-(β-アミノエチル)アミノフロヒルトリエトキシシ ラン、ソーアミノプロビルトリメトキシシラン、ソーア ミノフロビルトリエトキシシラン、ソーフェニルアミノ プロビルトリメトキシシラン、ソークロロプロヒルトリ メトキシシラン、ァーメルカプトプロヒルトリメトキシ シラン、ヮーメルカプトプロピルメチルジメトキシシラー50

特開

アリルアミノー1、3、5ートリアジン、2、4ージメルカプトー6ージアリルアミノー1、3、5ートリアジン、2、4ージメルカプトー6ーフェニルアミノー1、3、5ートリアジン、2、4ージメルカプトー6ーロートリルアミノー1、3、5ートリアジン、N、N'ービス(2、4ージメルカプトー1、3、5ートリアジニル)エチレンジアミノー1、3、5ートリアジン、2、4ージメルカプトー6ーヒドロキシエチルアジン、2、4ージメルカプトー6ービス(ヒドロキシエチル)アミノー1、3、5ートリアジン、2、4ージメルカプトー6ーアクリロイルアミノー1、3、5ートリアジン等がある。なお、以上の化合物の代わりに、これらのモノナトリウム塩またはモノカリウム塩などの金属塩を用いてもよい。

【0062】過酸化物硬化性樹脂組成物に用いる過酸化物としては、プレス温度で熱分解によりラジカルを発生する有機化合物を用いる。発生したラジカルにより分子間が架橋され三次元化することにより不溶不融の硬化物となる。

【0063】好ましい過酸化物は、1分間でその半量が分解する温度(1分間半減温度)が150~180℃のものであり、例えば、2.5ージメチルー2.5ージ(tーブチルベルオキシ)へキサン、2.5ージメチルー2.5ージ(tーブチルベルオキシ)へキシン、ベンゾイルへ30ルオキシド、2.4ージクロルジベンゾイルベルオキシド、tーブチルヒドロベルオキシド、1.1ービスーtーブチルベルオキシー3.3.5ートリメチルシクロヘキサン、nーブチルー4.4ービスーtーブチルベルオキシバレレート、ジー(tーブチルベルオキシ)ーmージーイソプロビルベンゼン等があり、過酸化物硬化性樹脂100重量部に対して、1~5重量部加えればよい。

【0064】接着剤となる過酸化物硬化性樹脂組成物には、上記過酸化物によって硬化する樹脂を用いる。これらの樹脂としては、例えば、天然ゴム (NR)、イソプ 40レンゴム (IR)、スチレンブクジエンゴム (SBR)、ブチルゴム (IIR)、ハロゲン化ブチルゴム、シスー1.4結合型ブタジエンゴム、シンジオククチックー1.2結合型ボリブタジエン、エチレンプロピレンコポリマ (EPM)、エチレンプロピレンジエンターポリマ (EPDM)、エチレンブテンコポリマ (EBDM)、フロヒレンブテンコポリマ (PBM)、プロピレンブテンジエンターボリマ (PBDM)、プロピレンブテンジエンターボリマ (PBDM)、ブタジエンアクリロニトリルゴム (NBR)、水素化ニトリルゴム、クロロ 50

プレンゴム (CR) 、クロロスルフォン化ポリエチレン (CSM)、ウレタンゴム(U)、多硫化ゴム(T)、 シリコーンゴム (Q)、フッ素ゴム (FKM)、四フッ 化エチレンとプロビレンとのコポリマ、アクリルゴム (ACM)、エピクロルヒドリンホモポリマ(CO)、 エヒクロルヒドリンとエチレンオキシドとのコポリマ (ECO)、エピクロルヒドリンーアリルグリシジルエ ーテルコポリマ、プロピレンオキサイドーアリルグリシ ジルエーテルコポリマ、プロビレンオキサイドーエピク ロルヒドリンーアリルグリシジルエーテルターポリマ、 エチレンアクリルゴム、無水マレイン酸、フマル酸、イ タコン酸、シトラコン酸等に基づく不飽和結合を有する 不飽和ポリエステル樹脂、アクリロイル基、メタクリロ イル基等に基づく不飽和結合を有するエポキシーアクリ レート樹脂、ウレタンーアクリレート樹脂、ポリエーテ ルーアクリレート樹脂、多価アルコールーアクリレート 樹脂、アルキッドーアクリレート樹脂、ポリエステルー アクリレート樹脂、スピロアセタールーアクリレート樹 脂、ジアリルフタレート樹脂、ジアリルテトラブロムフ タレート樹脂、ジエチレングリコールビスアリルカーボ ネート樹脂、ポリエンーポリチオール樹脂等がある。こ れらの樹脂は1種以上用いることができる。

【0065】また、各種液状ゴム、例えば、各種液状ボリブタジエン、液状スチレンブタジエンゴム、液状アクリロニトリルブクジエンゴム、液状クロロプレンゴム、液状イソプレンゴム、ジシクロベンタジエン系炭化水素 樹脂やポリノルボルネンも使用できる。

【0066】更に、モノマも添加使用できる。例えば、N.N'ーmーフェニレンビスイミド等の各種マレイミド化合物、トリアリルイソシアヌレート、トリメタクリルイソシアヌレート、トリアクリルホルマール、トリアメポキシブロピルイソシアヌレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、N、N'ーメチレンビスアクリルアミド、N、N'ーmーフェニレンビスアクリルアミド、グリシジルメタクリレート、3ークロロ2ーオキシブロピルメタクリレート等が挙げられる。

【0067】上記の化合物中、熱安定性の面からポリエチレン、エチレンーαーオレフィンコポリマ、エチレンーαーオレフィンコポリマ、エチレンーαーオレフィンジエンターポリマが好ましい。

【0068】ボリエチレン、エチレンーαーオレフィンコボリマには不飽和結合がほとんど存在しないので、必要に応じて前記の各種液状ゴムや架橋性モノマのように適切な不飽和結合を有するモノマ、オリゴマ、ポリマを共架橋剤として配合することにより硬化性を改善することができる。これらの配合量は上記ボリマ100重量部に対して0.1~50重量部である。

【()()69】エチレンーαーオレフィンジエンターポリ

特開平8-

マはジエンに基づく不飽和結合を分子内に含むので過酸 化物により容易に硬化するが、同様に適切な不飽和結合 を有するモノマ、オリゴマ、ポリマを共架橋剤として添 加することができる.

【0070】エチレンーαーオレフィンジエンターポリマにはエチレンプロピレンジエンターホリマ(EPD M)、エチレンブテンジエンターボリマ(EBDM)等がある。EPDM、EBDMは共に絶縁性に優れ、特に耐コロナ性、耐トラッキング性が優れている点からも本発明の接着剤に適している。

【0071】EPDMとしては、JIS-K-6300で規定するムーニー粘度ML1+4(100℃)が5~110、エチレン含量が45~85重量%、ジエン含量が2~25重量%のものが好ましい。ジエン成分としてはジシクロペンタジエン(DCPD)、1.4-ペキサジェン、エチリデンノルボルネン(ENB)等が使用できるが、DCPDとENBが好ましい。

【0072】EBDMとしては、ムーニー粘度ML1+4 (100℃)が1~50、メルトフローレート(190 ℃)1.5~25、エチレン含量が55~95重量%、 ジエン含量が2~35重量%が好ましい。なお、EPD Mと同様にジエン成分としてはDCPD、1.4~~キ サジエン、ENB等が使用できるが、DCPDとENB が好ましい。

【0073】本発明で用いられる接着剤は、積層基材との接着性の改良を目的とし、高分子物質、または、高分子物質がらなる相溶化剤や改質剤を配合することができる。

【0014】例えば、ピスフェノールA系、ビスフェノ ールF系、ノボラック系、臭素化ビスフェノールA系、 臭素化ノボラック系、脂環式系等の各種エポキシ樹脂、 シアン酸エステル系樹脂、クマロンーインデン樹脂、水 素添加ロジン、ロジンエステル、ロジン変性マレイン酸 樹脂等のロジンとその誘導体、石油樹脂、メラミン系樹 脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン 系樹脂、重合可能な官能基をもつ高分子量モノマ、該高 分子量モノマと低分子量モノマとのグラフトコポリマ、 グリシジルメタクリレートとエチレンとの共重合体およ びビニルアセテートとのターボリマ、ポリオレフィンと コポリエステル組成物、無水マレイン酸変性ポリオレフ ィン組成物、プロピレンオキサイド・エピクロルヒドリ ン・アリルグリシジルエーテルターボリマ等のボリエー テル系ゴム、プロピレンオキサイドゴム、多硫化ゴム、 フッ素ゴム、四フッ化エチレンプロヒレンゴム、クロル スルフォン化ポリエチレンゴム、エチレンアクリルゴ ム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、ホリイソフレン、 ボリイソブチレン、IPN (相互侵入高分子網目) を形 成するブレンドエラストマ、例えば、ポリスチレン/ボ リブチレンIPN、フェノール樹脂やエポキシ樹脂と液 状ゴムやアクリルゴムとのIPN、架橋したシリコーン

ゴム、エチレンアクリルゴム、ニトリルブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム、エチレンプロピレンゴム 等のエラストマラテックスを含有するエポキシ樹脂のIPN等が用いられる。

【0075】重合可能な官能基を末端に持つ高分子量モノマとしては、ポリスチレン、スチレンーアクリロニトリル共重合体、ポリアクリロニトリル、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルアクリレート、シリコーン等の高分子の末端にカルボキシル基、メタクリロイル基、ヒドロキシアルキル基、エポキシ基等の官能基を有しているものが好適に用いられる。上記高分子モノマとグラフト共重合する低分子量モノマとしてはアクリル酸エステル、酢酸ビニル、スチレン、ビニルピリジン等のビニルモノマが好適に用いられる。

【0076】上記相溶化剤または改質剤の添加割合は接 着剤100重量部に対して、通常、1~60重量部、好 ましくは5~30重量部である。これらの添加により、 銅箔と積層基材とを強固に接着することができる。

【0077】また、チタン系、アルミキレート系の各種 カップリング剤から選ばれる1種以上の化合物や界面活 性剤の1重量部以下を添加できる。

【0078】本発明の接着剤は、フィルム型、シート型、水溶液型、エマルジョン型、溶剤型等いずれの形態でも使用可能である。フィルム型、シート型の場合には鋼箔と積層基材との積層時に供給してもよいし、予め銅箔または積層基材にラミネートしておいてもよい。水溶液型、エマルジョン型、溶剤型の場合には鋼箔または積層基材上に塗布、乾燥して接着剤を形成する。

【0079】積層基材としては、紙基材フェノール樹脂、紙基材エポキシ樹脂、紙基材ポリエステル樹脂、ガラス布基材エポキシ樹脂、ガラス布基材ポリイミド樹脂、ガラス布基材フッ素樹脂、ガラス布基材エポキシ変性ビスマレイミド樹脂、ガラス布基材変性シアン酸エステルレジン、アラミド繊維布基材ポリイミド、アラミド繊維布基材シアン酸エステル樹脂、アラミド繊維布基材エポキシ樹脂、アラミド繊維布基材低誘電率樹脂、アラミド繊維布基材フッ素樹脂等の各種プリプレグがある。

【0080】また、異種のプリプレグを用いて銅張積層 板を構成することも一般的に行われており、例えば、芯 材に紙またはガラス不織布基材エポキシ樹脂を用い、そ の両面にガラス布基材エポキシ樹脂を配したものが、一 般にコンポジット銅張積層板として知られている。

【0081】なお、エポキシ系樹脂、シアン酸エステル系樹脂、ポリイミド系樹脂等では基本分子構造中に架橋可能な不飽和結合を含有させることも可能である。また、不飽和結合を含有し、前記樹脂と相溶性のよいポリンを混合して用いることも可能である。このような樹脂に過酸化物を添加した樹脂組成物を使用した積層基材は本発明の接着剤と同等の機能を有するので、銅箔と強固に接着し、接着剤は不要である。

【0082】また、積層基材がポリエステルフィルムまたはポリイミドフィルム等の薄いフィルムであってもよい。さらに、アルミニウム板や鋼板、あるいはその表面に絶縁用の樹脂を形成したものも使用できる。

【0083】また、必要に応じ、各種アミンーケトン系、各種芳香族第2級アミン系、各種フェノール系、各種ボリフェノール系、各種ベンツイミダゾール系、各種ジチオカルバミン酸塩系、各種チオウレア系、亜燐酸系、有機チオ酸系、ワックス系等の老化防止剤等も添加される。老化防止剤の含有量は前記接着剤100重量部に対し、0.01~5重量部配合するのが好ましい。

【0084】本発明の効果を損なわない範囲において、フィラとしてアルミナ、アクパルジャイト、カオリンクレー、カーボンブラック、グラファイト、微粉けい酸、けい酸カルシウム、けい藻士、酸化マグネシウム、酸化チタン、酸化鉄、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、スレート粉、セリナイト、石英粉、含水シリカ、溶融シリカ、ボロンナイトライド、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、長石粉、二酸化モリブデン、バライト、蛭石、ホワイティング、マイカ、ロウ石クレスライト、蛭石、ホワイティング、マイカ、ロウ石クレスの一、石膏等の無機系充填剤、あるいはフェノール樹脂マイクロバルン、ポリイミドマイクロバルン、木粉、有機繊維粉等の有機充填剤を添加することができる。

【0085】また、炭素繊維、金属繊維、ウィスカ、ホウ素繊維、ガラス繊維、セラミック繊維、ポリエステル繊維、ビニロン繊維、ポリアミド繊維を使用することができる。これらはフィラメント、フィラメントヤーン、チョップドファイバ、ステーブルファイバ、パルプ、スパナイズドヤーン、クロス、不織布等の形態で積層基材中に配してもよい。

【0087】本発明の銅張積層板は、シランカッフリング剤やチオール系カップリング剤により形成された銅箔の接着性下地の表面に、接着剤により積層基材が接着されているか、または、接着剤を兼ねた積層基材が接着されている構造を有するものであれば、その層構成は特に限定しない

【0088】また、絶縁基板中に導体回路が形成されていてもよい。この導体回路は本発明で使用される銅箔から形成されたものでも、従来の方法による銅箔であってもよい。

【0089】更にまた、銅張積層板にはステンレス箔、 アルミニウム箔、ニッケル箔等の抵抗層が設けられてい てもよく、上記抵抗層は本発明で用いられる接着方式を 用いて絶縁層に積層接着されたものであってもよい。そ の他、シリコン基板、ガリウム系基板、ガラス基板、セ ラミック基板、ベリリヤ、黒鉛、ボロンナイトライド、 紙類等からなる絶縁基板、または、鉄板(けい素鋼板、 ステンレス板)、アルミニウム板、チタン板等の金属基 板も絶縁層を形成して使用できる。

【0 0 9 0】前記の積層接着の条件は、通常、1 0 0 ~ 2 5 0 ℃、1 ~ 3 0 M P a 、5 ~ 9 0 分間の条件から選択するのがよいが、これに限定されるものではない。

【0091】本発明による接着力は、鋼箔が破壊するほど強固なものである。即ち、シランカップリング剤またはチオール系カップリング剤で処理した銅箔と積層基材とを本発明の接着剤を用いて接着することにより、引剥し強さで5kN/m以上にも達する強力な接着力が得られる。本発明で接着剤として用いる樹脂は、機械的強度が大きく、かつ、伸びの大きな強靱な樹脂であり、外たによる変形に追従し得る接着界面が実現された結果、このような強力な接着力が得られるのである。

【00092】本発明により各種用途の銅張積層板、プリント回路板、多層プリント回路板を提供することができる。

[0093]

【作用】本発明において、銅箔と積層基材とを強固に接着しているのは、一種類の材料によるのではなく、銅箔、シランカップリング剤またはチオール系カップリング剤、接着剤の過酸化物硬化性樹脂組成物による相乗効果によるものである。

【0094】シランカップリング剤またはチオール系カッフリング剤は、銅箔と反応して接着性下地を形成する、この下地と接着剤を構成する過酸化物硬化性樹脂組成物とが化学結合を形成することにより強力な接着力が得られる。これによって、未粗化箔や圧延銅箔に対しても強力な接着力を付与することができるので、銅箔の粗化を特に必要としない。その結果、製造工程が短縮でき、銅箔製造の歩留まりも向上できる。

【0095】また、プリント回路板のエッチングによる 回路形成時の粗化粒子による銅残りがなくなり、プリン ト板製造の歩留まり向上に寄与することができる。

【0096】また、接着剤を塗布する場合にも銅箔の平滑面上に塗布できるので塗膜の厚さを従来の1/2~1/5に低減できる。さらに、銅箔の平滑化に伴い、異物の付着、製造時のしわやカールの発生が少なくなり、使い勝手がよく、高品質の銅箔を提供できる。

【0.097】プリント回路板のエッチングによる回路形成における限界線幅は、従来の銅箔の 1.00μ m幅に対して、 2.0μ m幅(1.8μ m厚)も可能で、プリント回路板のファインバターン化に大きく寄与できる。

【0098】さらに、本発明の過酸化物硬化性樹脂は、本質的に絶縁性が優れ、低誘電率であり、耐トラッキング性にも優れている、特に、表裏共に平滑な面を有する圧延網箔を用いた銅張積層板は、高周波信号の波形歪が小さく、高周波用回路板として最適である。

[0099]

【実施例】まず、使用する接着剤の製造例について説明 する。

【0100】〔製造例 1〕エチレンブテンジエンターポリマ(三井石油化学工業製、品番:K-9720)をベースボリマとし、表2の配合に従って過酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤イを作製した。

【0101】上記ベースポリマ32重量部を90℃に設定した内容積50mlのミキサー中において30rpmで混練した。ヘレット状の樹脂が溶融して塊状となったところで、フィラとして含水シリカ(日本シリカ工業製、品番:Nipsil VN3)8重量部を徐々に添加し、透明感のある均一な塊状とした。ここまでの作業に混練開始から7分間を襲した。

【0102】 さらに過酸化物として α . α 'ーピス(t- ブチルヘルオキシ)ジイソプロピルベンゼン(日本油脂製:バーブチルP)0.32重量部を添加して、3分間 混練した。得られた透明感のある白色の塊状物をステンレス製鏡板に挟み、厚さ2mm程度の板状にプレスした。さらに、120Cに設定した二本ロール圧延機で圧 20

延してフィルム状の接着剤イを得た。

【0103】なお、接着剤の厚さは、以下の製造例をとおし全て50μmとした。

【0104】〔製造例 2~7〕表2の配合に従ってフィルム状の接着剤ロ~トを製造例1と同様にして製造した

【0 1 0 5】 「製造例 8~11」 表2の配合に従って、トリアリルイソシアヌレート(日本化成製: TA1C) を用いた他は製造例1と同様にしてフィルム状の接着剤チ~ルを製造した。但し、TAICはフィラであるNipsil VN3の8重量部に混合して加えた。

【0106】 〔製造例 12~17〕 表2の配合に従って、TAICの代わりに液状ポリブタジエン(日本曹達製:Nisso-PB B-3000)を用いた他は製造例1と同様にしてフィルム状の接着剤ヲーレを製造した。但し、Nisso-PB B-3000はフィラのNipsil VN3の8重量部に混合して加えた。

[0107]

【表2】

表 2

(単位: 電景部)

| | | | | | | | (= | (福置選:四年 |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | 樹脂 | フィラ | 共 架 | 植剤 | 過 | 酸化 | 物 |
| 製造例 | 製造した | エチレンブ | 含 水 | トリアリル | 液状ポリブ | バーブチル | パーヘキサ | パーヘキシ |
| No. | 接着劑 | テンジエン | シリカ | イソシアヌ | タジエン | P | 25B | ン25B |
| | | ターポリマ | | レート | | | | |
| 1 | 接着剤 イ | 3 2 | 8 | _ | _ | 0.32 | _ | _ |
| 2 | 接着剤 ロ | 3 2 | 8 | _ | _ | 0.96 | _ | - |
| 3 | 接着剤 ハ | 3 2 | 8 | | - | _ | 0.32 | - |
| 4 | 接着削二 | 3 2 | 8 | | | - | 0.96 | _ |
| 5 | 接着剤 ホ | 3 2 | 8 | | - | - | _ | 0.32 |
| 6 | 接着剤 へ | 3 2 | 8 | _ | | _ | - | 0.96 |
| 7 | 接着剤 ト | 3 2 | 8 | _ | _ | - | - | _ |
| 8 | 接着剤 チ | 3 2 | 8 | 0.32 | - | 0.32 | | _ |
| 9 | 接着剤 リ | 3 2 | 8 | 0.32 | | 0.96 | - | |
| 10 | 接着剤 ヌ | 3 2 | 8 | 0.96 | _ | 0.32 | _ | _ |
| 1 1 | 接着剤 ル | 3 2 | 8 | 0.96 | 1 | 0.96 | 1 | - |
| 1 2 | 接着剤 ヲ | 3 2 | 8 | - | 3.2 | _ | _ | 0.32 |
| 13 | 接着剤 ワ | 3 2 | 8 | | 3.2 | - | _ | 0.96 |
| 1 4 | 接着剤 カ | 3 2 | 8 | - | 6.4 | _ | - | 0.32 |
| 15 | 接着剤 ヨ | 3 2 | 8 | _ | 6.4 | _ | _ | 0.96 |
| 16 | 接着剤 夕 | 3 2 | 8 | | 6.4 | 0.32 | _ | |
| 1 7 | 接着剤 レ | 3 2 | 8 | _ | 6.4 | 0.96 | _ | - |

エチレンプテンジエンターポリマ: K9720,三井石油化学工業製

トリアリルイソシアヌシート: TAIC, 日本化成製 液状ポリプタジエン: B-3000, 日本暫達製

含水シリカ:Nipsil VN3, 日本シリカ工業製

パープチルP:日本油脂製 パーヘキシン25B:日本油脂製

【0108】 [製造例 18] 表3の配合に従って、K - 9720の代わりにエチレンーαーオレフィンコポリマ (三井石油化学工業製、品番:タフマーA-408 5) を用いた他は製造例1と同様にしてフィルム状の接着剤ソを得た。

【0109】〔製造例 19〕パープチルドを0.96 重量部用いた他は製造例18と同様にしてフィルム状の 接着剤ツを得た。

【0110】〔製造例 20~29〕K-9720の代わりにタフマーA-4085を用いた他は、製造例8~7と同様にしてフィルム状の接着剤ネ~ヤを得た。

[0111]

【表3】



安 3

(単位:重量部)

| | | 樹脂 | フィラ | 共 架 | 橋 剤 | 過酸 | 化物 |
|-----|-------|--------|-----|--------------|-------|----------|-------|
| 製造例 | 製造した | エチレンー | 含 水 | トリアリル | 液状ポリブ | パープチル | パーヘキシ |
| No. | 接着剤 | αーオレフ | シリカ | イソシアヌ | タジエン | P | ン25B |
| | | インコポリマ | | レート | | | |
| 18 | 接着剤 ソ | 3 2 | 8 | - | | 0.32 | |
| 19 | 接着剤 ツ | 3 2 | 8 | - | | 0,96 | |
| 2.0 | 接着剤 ネ | 3 2 | 8 | 0.32 | - | 0.32 | |
| 2.1 | 接着剤 ナ | 3 2 | 8 | 0.32 | | 0.96 | |
| 22 | 接着剤 ラ | 3 2 | 8 | 0.96 | | 0.32 | _ |
| 2.3 | 接着剤 ム | 3 2 | 8 | 0.96 | | 0.96 | |
| 2.4 | 接着剤 ウ | 3 2 | 8 | _ | 3.2 | - | 0.32 |
| 2.5 | 接着剤 ヰ | 3 2 | 8 | _ | 3.2 | | 0.96 |
| 2 6 | 接着剤 ノ | 3 2 | 8 | | 6.4 | | 0.32 |
| 2.7 | 接着剤 オ | 3 2 | 8 | - | 6.4 | – | 0.96 |
| 2.8 | 接着剤 ク | 3 2 | 8 | | 6.4 | 0.32 | |
| 2.9 | 接着剤 ヤ | 3 2 | 8 | | 6.4 | 0.96 | |

エチレンーαーオレフィンコポリマ:タフマーΑ-4085, 三井石油化学工業製

トリアリルイソシアヌレート:TAIC,日本化成製

液状ポリプタジエン:B-3000(数平均分子量:約3000),日本曹連製

含水シリカ: Nipsil VN3, 日本シリカ工業製 パープチルP: 日本油脂製 パーヘキシン25B: 日本油脂製

【0112】 [製造例 30] 表4に従ってK-972 0の代わりにエチレンプロヒレンジエンターポリマ(三 井石油化学製:三井EPT3045) を用いた他は、製 造例1と同様にしてフィルム状の接着剤マを得た。

【0113】 [製造例 31] 表4に従ってK-972 0の代わりにシンジオタクチック-1.2-ポリプタジ エン (日本合成ゴム製: JSR RB830) を用いた 他は、製造例1と同様にしてフィルム状の接着剤ケを得た

【0114】 〔製造例 32〕 表4に従ってK-972 0の代わりにスチレンプタジエンゴム (日本合成ゴム 製: JSR1502) を用いた他は、製造例1と同様に してフィルム状の接着剤フを得た。

【0115】〔製造例 33〕表4に従ってK-972

0の代わりにニトリルブタジエンゴム(日本ゼオン製:T4632)を用いた他は、製造例1と同様にしてフィルム状の接着削力を得た。

【0116】〔製造例 34〕表4に従ってK-972 0の代わりにポリブタジエンゴム(日本ゼオン製:BR 1220)を用いた他は、製造例1と同様にしてフィルム状の接着剤エを得た。

【0117】 [製造例 35] 表 4 に従ってK - 972 0 の代わりにポリイソプレンゴム (クラレ製: クラプレン 1 R - 10) を用いた他は、製造例1 と同様にしてフィルム状の接着剤テを得た。

30 [0118]

【表4】

表 4

(単位:重量部)

| 製造例 | 製造した | た | 樹 脂 | | フィラ | 過酸化物 |
|-----|-------|-----------------|-------------------|-----|-------|--------|
| No. | 接着 | 削 | 種 類 | 盘 | 含水シリカ | バープチルP |
| 30 | 接着剤 | 7 | エチレンプロビレンジエンターポリマ | 3 2 | 8 | 0.32 |
| 3 1 | 接着剤 | 'n | 1,2-ポリブタジエン | 3 2 | 8 | 0.32 |
| 3 2 | 接着剤 | 7 | スチレンブタジエンゴム | 3 2 | 8 | 0.32 |
| 3 3 | 接着剤 : | 5 | ニトリルブタジエンゴム | 3 2 | 8 | 0.32 |
| 3 4 | 接着剤 | I | ポリブタジエンゴム | 3 2 | 8 | 0.32 |
| 3.5 | 接聲剂 - | - -1 | ポリイソプレンゴム | 3 2 | 8 | 0.32 |

エチレンプロピレンジエンターポリマ:三井EPT3045,三井石油化学工業製

1,2-ポリプタジエン: JSR RB830, 日本合成ゴム製

(シンジオタクチックー1.2ーポリプタジエン)

スチレンプタジエンゴム (SBR): JSR1502, 日本合成ゴム製ニトリルブタジエンゴム (NBR): T4632, 日本合成ゴム製ポリブタジエンゴム (BR): BR1220, 日本ゼオン製

ポリブタジエンゴム (BR): BR1220, 日本セオン製 ポリイソブレンゴム (IR): クラブレン1R-10, クラレ製

【0119】 (製造例 36)表5に従ってTAICの代わり2.4.6ートリメルカプトー1.3.5ートリアジン (三協化成製:ジスネットーF) 0.32重量部を用いた他は、製造例8と同様にしてフィルム状の接着剤アを得た、

【0120】 [製造例 37] バープチルPを0.96 重量部用いた他は、製造例36と同様にしてフィルム状 の接着剤サを得た。

【0121】 〔製造例 38〕 パープチルPの代わりに バーヘキシン25Bを用いた他は、製造例36と同様に

してフィルム状の接着剤キを得た。、

【0122】 〔製造例 39〕 パープチルドの代わりに パーペキシン25Bを用いた他は、製造例37と同様に してフィルム状の接着剤ユを得た。

【0123】〔製造例 40〕 ジスネットードの代わりにジスネットーDB〔三協化成製:6-ジ(n-ブチル)アミノー2.4-ジメルカプトー<math>1.3.5-トリアジン〕0.35重量部を用いた他は製造例36と同様にしてフィルム状の接着剤メを得た。

【0124】〔製造例 41〕ジスネットードの代わりにジスネットーDBを用いた他は製造例37と同様にしてフィルム状の接着剤ミを得た。

【0125】〔製造例 42〕ジスネットードの代わり にジスネットーDBを用いた他は製造例38と同様にし てフィルム状の接着剤シを得た。

【0126】〔製造例 43〕ジスネットードの代わりにジスネットーDBを用いた他は製造例39と同様にしてフィルム状の接着剤エを得た。

【の127】 [製造例 44] パープチルPを用いなかった他は製造例36と同様にしてフィルム状の接着剤ヒを得た。

【0128】〔製造例 45〕ジスネットーFの代わりにシランカップカップリング剤であるS-330を用いた他は製造例36と同様にしてフィルム状の接着剤モを得た。

[0129]

【表5】

表 5

(単位:重量部)

| | | | | | | | (40) | 4、光黑的/ |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | 樹脂 | フィラ | チオー | - ル系 | シランカッ | 過酸 | 化物 |
| 製造例 | 製造した | İ | | カップ! | リング剤 | プリング剤 | | |
| | | エチレンブ | 含 水 | ジスネット | ジスネット | S-330 | バーブチル | パーヘキシ |
| No. | 接着剤 | テンジエン | シリカ | - F | - D B | | Р | ン25B |
| | - V V | ターポリマ | | | | | | |
| 36 | 接着剤ア | 3 2 | 8 | 0.32 | - | | 0.32 | <u>-</u> |
| 3 7 | 接着剤 サ | 3 2 | 8 | 0.32 | | _ | 0.96 | - |
| 3 8 | 接着剤 キ | 3 2 | 8 | 0.32 | | _ | | 0.32 |
| 3 9 | 接着剤 ユ | 3 2 | 8 | 0.32 | - | _ | _ | 0.96 |
| 40 | 接着剤 メ | 3 2 | 8 | - | 0.32 | _ | 0.32 | |
| 4] | 接着剤 ミ | 3 2 | 8 | _ | 0.32 | _ | 0.96 | |
| 4 2 | 接着剤 シ | 3 2 | 8 | | 0.32 | _ | _ | 0.32 |
| 4 3 | 接着剤 ヱ | 3 2 | 8 | | 0.32 | _ | _ | 0.96 |
| 44 | 接着剤 ヒ | 3 2 | 8 | 0.32 | - | _ | | |
| 4.5 | 接着剤 モ | 3 2 | 8 | _ | T - | 1.6 | 0.96 | |

エチレンプテンジエンターボリマ: K9720, 三井石油化学工業製

含水シリカ: Nipsil VN3, 日本シリカ工業製

バープチルP:日本油脂製 パーヘキシン25B:日本油脂製

ジスネットーF:2, 4, 6 ートリメルカプトー1, 3, 5 ートリアジン,三錦化成製 ジスネットーDB:6 ージ(n ープチル)アミノー2, 4 ージメルカプトー1, 3, 5 ートリアジン三協化成製

S-330:γ-アミノプロピルトリエトキシシラン、チッソ石油化学製

【0130】次に、使用する銅箔の製造例について説明 する。

【0131】 [製造例 46] 表6に従って銅箔Aを作製した。硫酸銅水溶液の電気分解により銅をチタン製回転隆極上に析出させ、厚さ35μmの未粗化箔を作製した。次いで、これらの未粗化箔のM面に銅の微細な粒子(粗化粒子)を析出させる粗化処理を行い、粗化箔を得た。なお、粗化粒子の析出は硫酸銅水溶液を限界電流密度以上で電気分解して行なった。

・【0132】以上の作業は実機を用いて行い、M面の表面担さは未租化箔が1.0、粗化箔は1.6であった。

【0133】上記粗化箱を10cm×12cmに整形し、室温で6N塩酸に1分間浸漬して表面の酸化物を除去、流水で十分に洗浄したものを直ちにクロメート処理を行った。重クロム酸ナトリウム水和物2.2gを純水1リットルに溶解して調製した処理液中で、M面を陽極に向けて電流密度0.15A/dm²で4秒間、室温で電気分解した。流水で十分洗浄した後、直ちにシランカッ

フリング剤処理を行った。

【0134】シランカップリング剤(チッソ石油化学製:S-330)1gを純水1リットルに溶解して調製した処理液に窒温で10秒間浸漬し、60℃の熱風で1分間乾燥した。

【0135】上記の処理を行った粗化箱は10cm×5cmの大きさに整形した。

【0136】〔製造例 47〕シランカップリング剤処 理を行わなかった他は製造例 46と同様にして銅箔Bを 作製した。

【0137】〔製造例 48〕銅箔として未粗化箔を用いた他は製造例46と同様にして銅箔Cを作製した。

【0138】 〔製造例 49〕 シランカップリング剤として y ーメルカプトプロビルトリメトキシシラン (チッソ石油化学製: S-810) を用いた他は製造例 48と 同様にして銅箔Dを作製した.

【0139】「製造例 50〕シランカップリング剤としてッーグリシドキシプロビルトリメトキシシラン(チ

ッソ石油化学製: S - 5 1 0) を用いた他は製造例 4 8 と同様にして銅箔Eを作製した。

【0140】 {製造例 51】シランカップリング剤としてビニルトリメトキシシラン (チッソ石油化学製: S-210) を用いた他は製造例48と同様にして銅箔Fを作製した。

【0141】(製造例 52)シランカップリング剤を 用いなかった他は製造例48と同様にして銅箔Gを作製 した。

【0142】〔製造例 53〕M面の代わりに未粗化箱のS面に対してクロメート処理とシランカップリング剤とを行った他は製造例46と同様にして銅箔日を作製した。なお、S面の表面粗さは0.3であった。

【0144】Cu-Znめっきはシアン化銅、シアン化 20 亜鉛なるめっき液を作製し、0.5A/dm²の電流密度 で30秒間めっきした。

【0145】〔製造例 55〕クロメート処理を行う前にS面にCu-Znめっきを行った他は製造例53と同様にして銅箔」を得た。なお、Cu-Znめっきはシア

ン酸銅、シアン化亜鉛からなるめっき液を調製し、0. $5 \, \text{A} / \text{d} \, \text{m}^2 \theta$ 電流密度で $3 \, 0$ 秒間めっきした。

【O 1 4 6】 [製造例 5 6] シランカップリング剤を 用いなかった他は製造例 5 3 と同様にして銅箔Kを得 た

【0147】【製造例 57】厚さ18μmの未粗化箔と粗化箔を製造例46と同様にして製造した。未粗化箔の表面粗さは0.6、粗化箔の表面粗さは1.2であった。未粗化箱のM面に製造例47と同様にしてクロメート処理とシランカップリング剤処理とを行い、銅箔しを作製した。

【0148】〔製造例 58〕シランカップリング剤を 用いなかった他は製造例57と同様にして銅箔Mを得

【0149】〔製造例 59〕厚さ18μmの未粗化箔のお面に製造例53と同様にしてクロメート処理とシランカップリング剤処理とを行い、銅箔Nを得た。

【0150】〔製造例 60〕厚さ18μmの粗化箔の M面に製造例53と同様にしてクロメート処理とシラン カップリング剤処理とを行い、銅箔Oを得た。

【0 1 5 1】 〔製造例 6 1 』シランカップリング剤を 用いなかった他は製造例 6 0 と同様にして銅箔 P を得た

[0152]

【表6】

表 6

| 製造例 | 製造した | 使用し | た銅箔 | | | 使用した |
|-----|------|------|------|-----|--------|-----------------|
| No. | 網 箔 | 厚さ | 種類 | 処理面 | 合 金 層 | シランカツ |
| | | (µm) | | | | プリング剤 |
| 4 6 | 飼箔 A | 3 5 | 粗化筘 | M面 | _ | S - 330 |
| 47 | 飼箔 B | 3 5 | 粗化箔 | M面 | - | _ |
| 4 8 | 網絡 C | 3 5 | 未粗化筘 | M面 | 1 | S - 330 |
| 4 9 | 銅箔 D | 3 5 | 未粗化箔 | M面 | - | S-810 |
| 5 0 | 飼箔 E | 3 5 | 未粗化箔 | M面 | - | S-510 |
| 5 1 | 飼箔 F | 3 5 | 未粗化筘 | M面 | - | S - 2 1 0 |
| 5 2 | 網箔 G | 3 5 | 未組化箔 | M面 | - | |
| 5 3 | 銅箔 H | 3 5 | 未粗化箔 | の面 | - | S - 330 |
| 54 | 銅箔 I | 3 5 | 未粗化箔 | S面 | NiMoCo | $S - 3 \ 3 \ 0$ |
| 5 5 | 飼箔 J | 3 5 | 未粗化符 | S面 | Cu-Zn | S - 330 |
| 5 6 | 銅箔 K | 3 5 | 未粗化箔 | S面 | | |
| 5 7 | 鋼箔 L | 18 | 未粗化箔 | M面 | _ | $S - 3 \ 3 \ 0$ |
| 5 8 | 網箔 M | 18 | 未粗化箔 | M面 | | _ |
| 5 9 | 飼箔 N | 18 | 未粗化箔 | S面 | | S - 330 |
| 60 | 飼箔 O | 18 | 粗化箱 | M面 | | S - 330 |
| 6 1 | 飼箔 P | 18 | 粗化箱 | M面 | - | |

S-210:ピニルトリメトキシシラン、チッソ石油化学製

S-330: y-アミノプロピルトリエトキシシラン、チッソ石油化学製

S-510: γ-グリシドキシプロビルトリメトキシシラン、チッソ石油化学製

S-810:アーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、チッソ石油化学製

【0153】 〔製造例 62】表7に従って銅箔Qを作製した 製造例58に用いた厚さ18μmの未租化箔を10cm×12cmに整形し、室温で6N塩酸に1分間浸漬して表面の酸化物を除去、流水で十分に洗浄し、水分を拭き取りメタノールですすいで、60℃の熱風で1分間乾燥した。

【0154】チオール系カップリング剤としてジスネットードの5gをテトラヒドロフラン(和光純薬製:試薬特報品)1リットルに溶解して調製した処理液に、上記の銅箔を室温で30秒間浸漬し、60℃の熱風で1分間乾燥した。

50 【() 155】 [製造例 63] チオール系カップリング

剤処理を行う前にNi-Pめっきを行った他は、製造例 62と同様にして銅箔Rを得た。

【0156】なお、NiーPめっきは硫酸ニッケル、ホ ウ酸、亜りん酸からなるめっき液を調製し、5 A/d m 2の電流密度で30秒間行った。めっきは塩酸で表面の 酸化物を除去した未粗化箔のS面に行った。めっき終了 後、速やかにチオール系カップリング剤処理を行い銅箔 Rを得た.

【0 1 5 7】 {製造例 6 4] Ni - Pめっきの代わり にPdめつきを行った他は製造例63と同様にして銅箔 Sを得た。Pdめっきは市販のめっき液(高純度化学 製)を用い5A/d m²の電流密度で30秒間行った。

【0158】〔製造例 65〕ジスネットーFの代わり

にジスネット-DBを用いた他は製造例62と同様にし て銅箔工を得た。

【0159】〔製造例 66〕ジスネットーFの代わり にジスネット-DBを用いた他は製造例63と同様にし て銅箔Uを得た。

【0160】〔製造例 67〕 ジスネットーFの代わり にジスネット-DBを用いた他は製造例64と同様にし て銅箔Vを得た。

【0161】〔製造例 68〕 ジスネットーFを用いな カーた他は製造例63と同様にして銅箔Wを得た。

[0162]

【表7】

| 製造例 | 製造し | た | 使用し | た銅箔 | | | 使用した |
|-----|-----|---|------|------|------|------|----------|
| No. | 網 | 粨 | 厚き | 種 類 | 処理面 | 合金層 | チオール系 |
| 1 | | | (µm) | | | | カッリング剤 |
| 62 | 網箔 | Q | 18 | 未粗化箔 | S面 | _ | ジスネット-F |
| 63 | 網箱 | R | 18 | 未粗化箔 | S面 | Ni-P | ジスネットーF |
| 6 4 | 銅箔 | S | 18 | 未粗化箔 | Sino | Pd | ジスネットーF |
| 6.5 | 銅箔 | Т | 18 | 未粗化箔 | S面 | _ | ジスネットーDB |
| 6 6 | 銅箔 | U | 18 | 未粗化箔 | S面 | Ni-P | ジスネットーDB |
| 67 | 銅箔 | V | 18 | 未粗化箔 | S面 | Pd | ジスネットーDB |
| 6.8 | 銅箔 | W | 18 | 未粗化箔 | S面 | Ni-P | |

7

S-330:チッソ石油化学製 ソーアミノプロピルトリエトキシシラン

2.4.6-トリメルカプト-1,3,5-トリアジン ジスネット-F:三協化成製 ジスネット-DB: 三協化成製 6-ジ(n-ブチル)アミノ-2, 4-ジメルカプト -1,3,5-トリアジン

【0163】〔従来例 1〕M面にクロメート処理を行 い、次いでシランカップリング剤のS-330による処 理を行った厚さ35μmの粗化箔(銅箔A)を用いて銅 張積層板を作製した。

【0164】積層基材にはガラス布基材エポキシ樹脂プ リプレグ (日立化成工業製、商品名:E-67、厚さ 0.2 mm) を用いた。積層基材8枚と前記銅箔Aとを 168℃、5MPaで1時間プレスして一体化した。但 し、銅箔AのM面が積層基材に面するようにした。

【0165】この銅張積層板の銅箔の引刺し強さをJ「 S-С6481に準じて測定した。引剥し強さは銅箔と 積層基材との接着力の目安となる。銅張積層板の銅箔面 を紙やすり (1000番) で研磨後、1mm幅の銅箔以 外の不要な銅箔を除去して試験片とした。なお、不要な 鋼箔の除去は、1 mm幅の接着テープをエッチングレジ 40 スト膜として塩化銅エッチング法により行った。

【0166】常態、塩酸浸漬後(濃度18%、窒温、1 時間浸漬) 並びに加熱後(熱風乾燥機中、180℃、4 8時間放置)の各試験片について、引剥し強さの測定結 果を表8に示す。

【O 1 6 7】常態の引剝し強さは2kN/mであった。 たお、J I S規格 (C 6 4 8 5) に定める規格値は1. 4kN/mであるが、市場で流通しているものは2kN /mと大きくこの値を超えている。

【0 1 6 8】 [従来例 2] シランカップリン剤処理を

行わない他は従来例1と同様にして銅張積層板を作製し た。引剥し強さを表8に示す。常態の引剥し強さは1. 4 k N/mで、シランカップリング剤の効果は0.6 k N/mであった。

【0169】〔実施例 1〕過酸化物硬化性樹脂組成物 からなる接着剤イを用いた他は、従来例1と同様にして **銅張積層板を作製した。なお、接着剤イはエチレンジエ** ンプテンターポリマをベースポリマとし、過酸化物を含 有することから、プレス時の高温でラジカル反応により ベースポリマが架橋、硬化する特性を有する、銅箔Aの M面が接着剤イに面するように銅箔A、接着剤イ、積層 基材を積層した。引剥し強さを表8に示す。なお、「剥 離せず」は、銅箔と接着剤とが強力に接着していて引剥 し強さを測定できないことを示す.

【ロ170】本発明者らの経験では、引剥し強さが3~ 4 k N/m程度の場合には銅箔の剥離は可能なので、

「刹離せず」と記載した試験片の引剥し強さは5kN/ m以上と推定される。

【0171】常態および加熱後の試験片で銅箔が接着剤 から剥離せず、本発明のシランカップリング剤処理と過 酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤を用いた銅張積 層板は、従来のものに比べて飛躍的に接着力が向上して いることが分かった。また、同じく塩酸浸漬後の試験片 の引剥し強さは5.1kN/mであった。

【0172】 [比較例 1] 接着剤イの代わりに接着剤

トを用いた他は実施例1と同様にして銅張積層板を作製した。接着剤トは過酸化物を含まないので、フレス時にベースボリマが架橋、硬化することがない。引剥し強さを表8に示す。過酸化物を含まず、接着剤のベースポリマが架橋しない場合には十分な接着力が得られなかった。

【の173】 〔比較例 2〕シランカップリング剤処理 を行わない他は実施例1と同様にして銅張積層板を作製 した。引刺し強さを表8に示す。シランカップリング剤 処理がない場合には十分な接着力が得られなかった。

【0174】 実施例1、比較例1、2から、実施例1の 銅脹積層板の強力な接着力は、シランカップリング剤に より形成された接着性下地と過酸化物硬化性樹脂組成物 からなる接着剤との相乗効果によることが明らかである。

[0175]

【賽8】

. .

| | 銅 | 稻 | 接着 | タフィルム | 引剥し強さ(kN/m) | | |
|-------|-----|-------|----|-------|-------------|------|------|
| | | シランカ | | 過酸化物 | 常態 | 塩酸浸漬 | 加熱後 |
| - | | ップリン剤 | | | | 後 1) | 2) |
| 実施例1 | 鋼箱A | S-330 | 1 | あり | 刺離せず | 5.1 | 制能セザ |
| 比較例1 | 蚵箱A | 5-330 | ۲ | なし | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 比較例2 | 鋼箱B | _ | 1 | あり | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
| 從来例 1 | 網箱A | S-330 | - | - | 2.0 | 1.9 | 1.3 |
| 従来例2 | 顕箱B | - | - | _ | 1.4 | 1.3 | 1.0 |

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2) 180℃. 48時間

網 箱:厚さ35μmの粗化箱 接着面:M面 積層基材:ガラス布基材エポキシ樹脂プリプレグ

【0176】 (実施例 2) M面にクロメート処理とシランカップリング剤処理とを行った厚さ 35μ mの未粗化箔 (銅箔C) を用いた他は実施例1と同様にして銅張積層板を作製した。

【0 1 7 7】なお、上記未粗化箔のM面の表面粗さは 1 . () であった。引剥し強さを表 9 に示す。

【の178】実施例1のものと同様に強い接着力を示した。本発明によれば未粗化箔と粗化箔とで接着力の差は認められない。

【0179】 {実施例 3] シランカップリング剤としてS-330の代わりにS-810を用いた他は実施例2と同様にして銅張積層板を作製した、引刺し強さを表9に示す。実施例2と同様に強い接着力を示した。

【0180】〔実施例 4〕シランカップリング剤としてS-330の代わりにS-510を用いた他は実施例2と同様にして銅張積層板を作製した。引刺し強さを表

9に示す、実施例2と同様に強い接着力を示した。

【0181】 [実施例 5] シランカップリング剤としてS-330の代わりにS-210を用いた他は実施例2と間様にして銅張積層板を作製した。引剝し強さを表9に示す、実施例2と間様に強い接着力を示した。

【0182】 「比較例 3〕接着剤を用いない他は実施例2と同様にして銅張積層板を作製した。引剝し強さを表9に示す。

【0183】接着剤を用いた場合に比べ接着力は弱く、 JISに定める引剥し強さの規格値すら満足しないもの であった。なお、従来例1との比較から、引剥し強さに ついての粗化の効果は0.7kN/mで、本発明の接着 剤を用いない場合には粗化が不可欠なことが分かる。

[0184]

【表9】

₹ 9

| | 銅 | 箱 | 接着フィルム | 引刺し強さ(k N/m) | | | | |
|-------|-----|-------|--------|--------------|------|------|--|--|
| | | シランカ | | 常態 | 塩酸浸漬 | 加熱後 | | |
| | | ップリン剤 | | | 後 1) | 2) | | |
| 実施例 2 | 銅箔C | S-330 | 1 | 刹艇セザ | 4.8 | 刺離セナ | | |
| 実施例3 | 網箱D | S-810 | 1 | 剥離せず | 別離せず | 剥離せず | | |
| 実施例4 | 網箱E | S-510 | 1 | 剝離せず | 剥離せず | 1.7 | | |
| 実施例 5 | 網格F | S-210 | 1 | 剝離せず | 剥離せず | 別離せず | | |
| 比較例3 | 銅箔C | S-330 | _ | 1.3 | 1.2 | 0.7 | | |

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2)180℃,48時間

飼 箱:厚さ35μmの未粗化箱 接着面:M面(シラシカップリング剤処理)

積層基材:ガラス布基材エポキシ樹脂プリブレグ

箔(銅箔目)を用いた他は、実施例2と同様にして銅張

積層板を作製した。但し、S面が接着剤に面するように

した。引剥し強さを表10に示す、凹凸の少ないS面を

さ35μmの未粗化箔(銅箔」)を用いた他は実施例6 と同様にして銅張積層板を作製した。引剥し強さを表1

【0188】 〔比較例 4〕接着剤を用いない他は実施 例6と同様にして銅張積層板を作製した。引剥し強さを 表10に示す

·()に示す。実施例6と同様に強い接着力が得られた。

【() 189】接着剤を用いた場合に比べ接着力は弱く、 」18に定める引剥し強さの規格値すら満足しないもの であった。

10 【() 1 9 ()】 【授 1 ()】

1.0

用いても強い接着力が得られた。 【0186】 [実施例 -7] 0 ロメート処理とシランカップリング処理を行う前にNi-Mo-Coめつきを行った厚さ 35μ mの未粗化箔(銅箔1)を用いた他は実施例6と同様にして銅張積層板を作製した。引剥し強さを表10に示す。実施例6と同様に強い接着力が得られ

【0187】 [実施例 8] クロメート処理とシランカップリング処理を行う前にCu-Znめつきを行った厚

| | 鲷 | 箱 | 接着フィルム | 引制し | 引刺し強さ(kN/m) | | | |
|-------|-----|----------|--------|------|--------------|-----|--|--|
| İ | | 合 金 層 | | 常態 | 塩酸浸漬 後 1) | 加熱後 | | |
| 実施例 6 | 網箱H | _ | 1 | 剝離せず | 2.0 | 1.6 | | |
| 実施例7 | 銅箔I | Ni-Mo-Co | 1 | 刺離せず | 2.4 | 2.6 | | |
| 実施例8 | 銅箔J | Cu-Zn | 1 | 剥離せず | 2.1 | 2.5 | | |
| 比較例4 | 鋼箱H | - | | 0.9 | 0.9 | 0.7 | | |

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2) 180℃, 48時間

鋼 箱:厚さ35μmの未粗化箔 接着面:S面(シランカップリング剤処理)

積層基材:ガラス布基材エポキシ樹脂プリプレグ

【0191】 [従来例 3] 積層基材に紙基材フェノール樹脂プリプレグ (自立化成工業製: 437F, 厚さ $0.2\,\mathrm{mm}$) を用いて銅張積層板を作製した。 なお、M 面にクロメート処理とシランカップリング剤S-330 処理を行った厚さ $35\mu\mathrm{m}$ 粗化箔 (銅箔A) のM面に、さらに、ブチラールーフェノール樹脂系接着ワニス (目立化成ポリマー製: $\mathrm{VP}-67$) を $100\mu\mathrm{m}$ の厚さに塗布し、室温で1時間乾燥後、 $120\mathrm{C}$ 、 $3分間加熱して用いた。その接着剤被膜厚さは<math>27\mu\mathrm{m}$ であった。

【0192】銅箔Aと穏層基材とを168℃、15MP aで1時間プレスして一体化した。但し、銅箔Aの接着 剤塗布面が積層基材に面するようにした。これの引刺し 強さを表11に示す

【0193】常態の引剥し強さは2.1kN/mである J1S-C6481に定める規格値は1.4kN/mであるが、市販汎用品は2.0kN/mと大きいもの

である.

【0194】 [実施例 9] ブチラールーフェノール樹脂系接着ワニスの代わりに前記接着剤イを用いた他は、従来例3と同様にして銅張積層板を作製した。引剥し強さを表11に示す。

【0195】常態の引刺し強さは2.3kN/m、塩酸 浸漬後で2.1kN/m、加熱後でも1.7kN/mと十 分満足できる接着力を示した。

【0196】 〔比較例 5〕接着剤イを用いない他は、 実施例9と同様にして紙基材銅張積層板を作製した。引 剥し強さを表11に示す。接着剤イを用いた場合に比べ 接着力は著しく弱く、J1S規格値を満足しないもので あった

[0197]

【表11】

表 11

| | 接着フィルム | 引刺し強さ(k N/m) | | | | | |
|-------|--------|--------------|------|-----|--|--|--|
| | | 常 態 塩酸浸漬 | | 加熱後 | | | |
| | | | 後 1) | 2) | | | |
| 実施例9 | 7 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | | | |
| 比較例 5 | - | 0.8 | 0.5 | 0.3 | | | |
| 従来例3 | * | 2.1 | 1.9 | 1.6 | | | |

* 従来接着剤塗布

1)濃度18%,室温,1時間

2)180℃,48時間

鋼 結A:厚さ35μmの粗化箔 接着面:M面(シランカップリング割処理)

積層基材:紙基材フェノール樹脂プリズルグ

特開平

【①198】 [実施例 10] M面にクロメート処理とシランカップリング剤処理とを行った厚さ35μmの未租化箔 (銅箔C) を用いた他は実施例9と同様にして接着剤イを用いて銅張積層板を作製した。引剤し強さを表12に示す。未租化箔を用いても粗化箔を用いた場合と同様に強い接着力が得られた。

【0199】 [実施例 11~15] 表12従って接着 剤ロ~へを用いて実施例10と同様にして銅張積層板を 作製した。引剥し強さを表12に示す、過酸化物として ハープチルP、パーヘキシン25Bのいずれを用いても 強い接着力が得られた。 【0200】「比較例 6〕接着剤を用いない他は実施例10と同様にして躺張積層板を作製した。引剥し強さを表12に示す、接着剤を用いた場合に比べ接着力は弱く、」1S規格値すり満足しないものであった。

【0201】なお、従来例3との比較から引剥し強さについての粗化の効果は0.8 k N/mで、本発明の接着削を用いない場合、即ち、従来のブチラールーフェノール樹脂系接着削を用いる接着方法では、粗化が不可欠であることが分かる。

10 【0202】 【発12】

| | | 接着フィルム | | 引制 | し強さ(kN | /m) |
|-------|---|-----------|---|------|--------|-----|
| | | 過酸化物 | 3 | 常態 | 塩酸浸渍 | 加熱後 |
| | | 種 類 | 盘 | | 後 1) | 2) |
| 実施例10 | 1 | バープチルP | 1 | 2.1 | 1.8 | 1.0 |
| 奥施例11 | 0 | バープチルP | 3 | 剝雌せず | 1.6 | 1.0 |
| 実施例12 | ハ | パーヘキサ25B | l | 2.0 | 1.8 | 0.9 |
| 実施例13 | = | パーヘキサ25B | 3 | 1.8 | 1.6 | 0.9 |
| 実施例14 | 赤 | パーヘキシン25B | 1 | 1.9 | 1.7 | 0.8 |
| 実施例15 | ^ | パーヘキシン25B | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.0 |
| 比較例 6 | - | _ | - | 1.3 | 1.2 | 0.7 |

量:ペースポリマ100重量部に対する配合量

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2) 180℃, 48時間

網 指C:厚さ35µmの未粗化箔 接着面:M面(シランカップリング剤処理)

積層基材:紙基材フェノール樹脂プリプレグ

【0203】 [実施例 16] S面にクロメート処理とシランカップリング剤処理とを施した厚さ 35μ mの未粗化箔 (銅箔日)を用いた他は、実施例 10と同様にして銅張積層板を作製した。但し、S面が接着剤に而するようにした。引剥し強さを表 13に示す。凹凸の少ないS面を用いているにもかかわらず、M面を凌駕する強い接着力が得られた。

【0204】 [比較例 7] 接着剤を用いない他は実施例16と同様にして銅張積層板を作製した。引剝し強さを表13に示す。接着剤を用いたものに比べ接着力は著しく弱い。

[0205]

【表13】

表 13

| | | 引剝し強さ(kN/m) | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-----|----|-----|-----|--|--|
| | 接着フィルム | 常 | 態 | 塩配 | 收浸液 | 加熱後 | | |
| | | | | 後 | 1) | 2) | | |
| 実施例16 | 1 | 3 | . 6 | 3 | . 2 | 1.8 | | |
| 比較例 7 | - | 0 | . 6 | 0 | . 5 | 0.1 | | |

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2) 180℃, 48時間

銅 箱H:厚さ35µmの未粗化箔 接着面:S面(シランカップリング剤処理)

積層基材:紙基材フェノール樹脂プリプレグ

【0206】【実施例 17】S面にクロメート処理とシランカッフリング剤処理とを行った厚さ18μmの未粗化箔(銅箔N)を用いた他は実施例1と同様にして銅張積層板を作製した。但し、S面が接着剤に面するようにした。引剥し強さを表14に示す。凹凸の少ないS面を用いても強い接着力が得られた。

【()2()7】 [実施例 18~28] 表14従って接着 50

剤ロ~レを用いた他は実施例17と同様にして銅張積層 板を作製した。引剥し強さを表14に示す。共架橋剤を 含む接着剤チ~レを用いた場合、接着剤リを除き実施例 17に比べて塩酸浸漬後、加熱後の引剥し強さが向上 し、共架橋剤の効果があることが分かった。

[0208]

【表14】

表 1.4

| | ` | 接 | 着 フ | 1 | 1 11 4 | | 引剃 | し強さ(k1 | 1/m) |
|-----|----|------|------|---|--------|---|------|--------|------|
| 実施例 | | 共架 | 橋削 | | 過酸化 | 物 | 常態 | 加熱後 | |
| | | 種 | 夏量 | | 種類 | 童 | | 後 1) | 2) |
| 17 | 1 | _ | _ | | | 1 | 剥離せず | 1.7 | 1.5 |
| 18 | П | | 7- | | パープ | 3 | 刺離せず | 1.9 | 1.4 |
| 19 | チ | トリア | י | ı | チルP | 1 | 剥離せず | 刺離せず | 剥離せず |
| 20 | IJ | ルイソ: | > | 1 | | 3 | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
| 21 | ヌ | アヌレ | - | 3 | | 1 | 剥離せず | 剥離せず | 刺離せず |
| 2 2 | ル | ۲ | | 3 | | 3 | 剥離せず | 剝離せず | 剥離せず |
| 2 3 | ヲ | | 1 | 0 | パーヘキ | 1 | 剥離せず | 測離せず | 剥離せず |
| 24 | ヮ | | 1 | 0 | シン25 | 3 | 剥離せず | 剥離せず | 剥離せず |
| 2.5 | カ | 液状ポ | 7) 2 | 0 | В | 1 | 剥離せず | 剥離せず | 剥離せず |
| 26 | 3 | ブタジ. | r 2 | 0 | | 3 | 刺離せず | 剥離せず | 刹難せず |
| 2 7 | B | ン | 2 | 0 | パープ | 1 | 剥離せず | 剥離せず | 剝離せず |
| 28 | V | [| 2 | 0 | チルP | 3 | 刺離せず | 剥離せず | 到離せず |

量:ペースポリマ100重量部に対する配合量

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2) 180℃, 48時間

鋼 箱N:厚さ18μmの未粗化箔 接着面:S面(シランカップリング制処理)

積層基材:ガラス布基材工ポキシ樹脂プリプレグ

20

【0209】〔実施例 29~40〕エチレンーαーオレフィンコボリマ(三井石油化学工業製:タフマーAー4085)をベースポリマとする接着剤ソ~ヤを用いた他は実施例17~28と同様にして銅張積層板を作製した。引剥し強さを表15に示す。飽和の樹脂をベースポリマとして用いても、実施例17~28と同様に強い接

着力が得られた。また、実施例32を除いては、実施例19~28と同様に共架橋剤により塩酸浸漬後、加熱後の引剥し強さが向上することが分かった。

【0210】 【表15】

丧 15

| | | 接着 | 7 - | ィルム | | 引刺し強さ(kN/m) | | | |
|-----|---|------|-----|------|---|-------------|------|------|--|
| 実施例 | | 共架棉 | 育剤 | 過酸化 | 物 | 常態 | 塩酸浸漬 | 加熱後 | |
| | | 極 類 | 1 | 種類 | 量 | | 後 1) | 2) | |
| 29 | ソ | _ | _ | | 1 | 利能せず | 1.9 | 1.7 | |
| 30 | ッ | - | - | バープ | 3 | 剥離せず | 1.8 | 1.6 | |
| 3 1 | ネ | トリアリ | 1 | チルP | 1 | 制離せず | 剥離せず | 利能セプ | |
| 3 2 | + | ルイソシ | 1 | | 3 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 3 3 | ラ | アヌレー | 3 | | 1 | 剥離せず | 剥離せず | 剥離せず | |
| 3 4 | 7 | ۲ | 3 | | 3 | 剥離せず | 刺離せず | 剥離せず | |
| 3 5 | ゥ | | 10 | パーヘキ | 1 | 剥離せず | 剥離せず | 剥離せず | |
| 3 6 | # | | 10 | シン25 | 3 | 剥離せず | 刺離せず | 判離せず | |
| 3 7 | フ | 液状ポリ | 2 0 | В | 1 | 剥離せず | 剝離せず | 剥離せず | |
| 3 8 | * | ブタジエ | 20 | | 3 | 剥離せず | 剥離せず | 剥離せず | |
| 3 9 | 2 | ン | 20 | パープ | 1 | 剥離せず | 剥離せず | 剥離せず | |
| 40 | + | | 20 | チルP | 3 | 剥離せず | 剥離せず | 刺離せず | |

量:ペースポリマ100重量部に対する配合量

1)濃度18%,室温,1時間

2)180℃,48時間

鋼 箱N:厚さ18μmの未組化箔 接着面:S面(シランカップリング剤処理)

積層基材:ガラス布基材エポキシ樹脂プリプレグ

【0211】 [実施例 41] M面にクロメート処理と シランカップリング剤処理とを行った厚さ18μmの未 粗化箔 (鋼箔し) を用いた他は実施例2と間様にして鋼 張積層板を作製した。引剥し強さを表16に示す。厚さ 50 $3.5 \, \mu$ mの未粗化箔(銅箔C)のM面と同様に強い接着 力が得られた

【0212】 [実施例 42~48] 接着剤イの代わり に接着剤ソーテを用いた他は実施例41と同様にして銅

張積層板を作製した、引剥し強さを表16に示す。いずれの接着剤を用いた場合も実施例41と同様に強い接着力が得られた。

【0213】 【表16】

表 16

| | | 接着フ | 1 11 4 | 引刺 | し強さ (k) | 1/m) |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|------|
| 実施例 | | 樹 | 脂 | 常態 | 塩酸浸漬 | 加熱後 |
| | | | | | 後 1) | 2) |
| 41 | 1 | エチレンブテン | ジエンターポリマ | 剥離せず | 4.8 | 剥離せず |
| 42 | ソ | エチレン-α-オ | レフィンコポリマ | 剥離せず | 4.2 | 2.1 |
| 4.3 | 7 | エチレンプロビ | 'レン | 別離せず 4.8 2.6 | | 2.6 |
| 43 | * | | ジエンターポリマ | 93,42.0 / | | |
| 44 | ታ | シンジオタクチ | ック | 刺離せず | 3.8 | 2.4 |
| ** | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1,2 | ーポリプタジエン | ,,,,,, | | |
| 4.5 | 7 | ステレンフタジ | エンゴム | 別離せず | 2.3 | 1.2 |
| 4.6 | 3 | ニトリルブタジ | ・エンゴム | 剥離せず | 3.6 | 2.1 |
| 47 | ェ | ポリブタジエン | ゴム | 3.4 | 3.2 | 1.2 |
| 4.8 | テ | ポリイソプレン | ゴム | 剥離せず | 3.6 | 1.7 |

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2) 180℃, 48時間

銅 箔L:厚さ18μmの未粗化箔 接着面:M面(シランカップリング剤処理)

積層基材:ガラス布基材エポキシ樹脂プリプレグ

20

【0214】 [実施例 $49\sim56$] S而にクロメート 処理とシランカップリング剤処理とを行った厚さ 18μ mの未租化箱 (銅箔N) を用いた他は実施例 $41\sim48$ と同様にして銅張積層板を作製した。引剥し強さを表 1

7に示す、いずれも強い接着力が得られた。

[0215]

【表17】

表 17

| | | 接 | 着 剤 | | 引剃 | し強さ(k) | 1/m) |
|-----|---|--------|-------------|-------|------|--------|------|
| 実施例 | | 樹 | 脂 | 常 | 22. | 塩酸浸渍 | 加熱後 |
| | | | | | | 後 1) | 2) |
| 4 9 | 1 | エチレンプ | テンジエンターボリ | マ 剥離せ | 7 | 2.0 | 1.6 |
| 5 0 | ソ | エチレン-α | -オレフィンコポリ | マー剥離せ | ** | 2.0 | 1.6 |
| 5 1 | 4 | エチレンブロ | ロピレン | 別離せ | -4" | 2.0 | 1.4 |
| 31 | Ì | | ジエンターポリ | 7 | . , | 2.0 | 4.4 |
| 5 2 | ታ | シンジオタ | クチック | 刺魔生也 | | 2.0 | 1.6 |
| J 2 | | 1 | , 2 ーポリプタジェ | | . , | | |
| 5 3 | 7 | スチレンブ | タジエンゴム | 刺離也 | 3 | 2.0 | 1.6 |
| 5 4 | 2 | ニトリルブ | タジエンゴム | 刺離せ | - 4" | 2.0 | 1.6 |
| 5 5 | ェ | ポリプタジ | エンゴム | 3.1 | | 2.3 | 0.9 |
| 56 | テ | ポリイソブ | レンゴム | 3.6 | | 2.0 | 1.6 |

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2) 180℃, 48時間

網 箔N:厚さ18µmの未粗化箔 接着面:S面(シランカップリング剤処理)

積層基材:ガラス布基材エポキシ樹脂プリプレグ

【0216】 [実施例 57~67] 積層基材としてシアン酸エステル系化合物、ビスマレイミド系化合物およびエポキシ樹脂とがガラス布に含浸されたBTレジンプリプレグ(三菱ガス化学工業製、品番: CCL-H810、厚さ0.1mm)を用いて銅張積層板を作製した。

【0217】銅箔はS面にクロメート処理とシランカップリング剤処理とを行った厚さ18μmの未粗化箔(銅箔N)を用い、接着剤には実施例1と同じく接着剤イを用いた。BTレジンプリプレグは16枚用い、銅箔およ

び接着剤をその上に積層後、圧力1MPaで100℃、10分間プレスした後、プレス圧力を4MPaまで上昇すると共に185℃まで昇温し同温度で1時間保持し銅張積層板を作製した、銅箔の引剥し強さを表18に示す。いずれの場合も強い接着力のものが得られた。

【0218】 〔比較例 8〕接着剤を用いない他は実施 例57と同様にして銅張積層板を作製した。引剝し強さ 全表18に示す。接着剤を用いたものに比べ接着力は著しく弱い。

[0219]

【長18】 麦 18

| | | 接着 | 分フ ・ | 111 4 | | 引剥し強さ(kN/皿) | | | | |
|------|----------|------|-------------|-------|---|-------------|------|------|--|--|
| 実施例 | | 共架橋 | 剤 | 過酸化 | 物 | 常態 | 塩酸浸漬 | 加熱後 | | |
| | | 種類 | 盘 | 種 類 | 贵 | | 後 1) | 2) | | |
| 5 7 | チ | トリアリ | 1 | | 1 | 剥離せず | 剥離せず | 剥削せず | | |
| 5 8 | IJ | ルイソシ | 1 | パープ | 3 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | | |
| 5 9 | ヌ | アヌレー | 3 | チルP | 1 | 剥離せず | 剥離せず | 刺離せず | | |
| 60 | ル | ۲ | 3 | | 3 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | | |
| 6 1 | ヲ | | 10 | パーヘキ | 1 | 剥離せず | 別離せず | 剥離せず | | |
| 6 2 | 7 | 液状ポリ | 10 | シン25 | 3 | 剥離せず | 別離せず | 別離せず | | |
| 6 3 | D | ブタジエ | 20 | В | 1 | 刺離せず | 刺離せず | 2.2 | | |
| 6 4 | 크 | ン | 20 | | 3 | 刺離せず | 剥離せず | 1.8 | | |
| 6 5 | 9 | | 20 | パープ | 1 | 剥離せず | 別離せず | 2.1 | | |
| 6 6 | レ | | 2 0 | チルP | 3 | 剥離せず | 剝離せず | 2.0 | | |
| 比較例8 | <u> </u> | _ | - | | - | 0.5 | 0.2 | 0.2 | | |

量:ベースポリマ100重量部に対する配合量

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2)180℃,48時間

鋼 箱N:厚さ18μmの未粗化箔 接着面:S面(シランカップリング剤処理)

積層基材:BTレジンプリプレグ

20

【0220】 [実施例 68] S面にクロメート処理とシランカッフリング剤処理とを行った厚さ18μmの未粗化箔(銅箔N)と接着剤チとを用いて、表19に示すボリイミドフィルム/接着剤/銅箔の三層構造の銅張ポリイミドフィルムのテープを作製した。このテープは液晶表示素子とその駆動回路の接続や、高密度実装が要求されるASIC素子のプリント基板への接続用に使用されるTAB技術に適用されるものである。

【0221】但し、本実施例では、接着剤チを100℃で、静加重により厚さ20μmのフィルムに延伸して使用した。この接着剤を厚さ25μmのポリイミドフィルム(デュポン製、商品名:カプトン)に重ね、次いで、銅箔のS面が上記接着剤に接するように重ねて180℃、3Mpaで一体化し、銅張ポリイミドフィルムとした

【0222】上記の銅張ポリイミドフィルムについて引 剝がし強さの測定を試みたが、銅箔を引剥すことはでき なかった。 【0223】本発明の接着剤を用いることにより、表面の凹凸が少ないS面を用いた銅張ポリイミドフィルムを製造することができる。これは微細配線の形成とともに高周波回路用に好適である。

【0224】 [実施例 69~77] 接着剤チの代わりに接着剤リーレを用いた他は実施例68と同様にして、表19に示す銅張ポリイミドフィルムを作製した。引剥がし強さの測定を試みたが、実施例68と同様に銅箔を引剥すことはできなかった。

【0225】 [比較例 9] 接着剤チとポリイミドフィルムの代わりにデユポン社製アクリル樹脂系接着剤付ポリミドフィルム (ハイララックスLFO110) を用いて銅張ポリイミドフィルムを作製した。引剥がし強さを表19に示すが、本発明の接着剤を用いたものに比べて低いものであった。

[0226]

【表19】

40

| | | 接: | 着フィ | 1 11 4 | | 引剝し強さ(kN/m) | | | |
|-------|----|------|-----|--------|------|-------------|------|------|--|
| 実施例 | | 共架橋 | 剤 | 過酸化 | (49) | 常態 | 塩酸浸漬 | 加熱後 | |
| | | 柳類 | 量 | 種 類 | 量 | | 後 1) | 2) | |
| 68 | チ | トリアリ | 1 | | 1 | 剥離せず | 別離せず | 別離せず | |
| 6 9 | IJ | ルノソシ | , 1 | パープ | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 70 | ヌ | アヌレー | - 3 | チルP | 1 | 剥離せず | 制能せず | 別離せず | |
| 71 | ル | ۱. | 3 | 1 | 3 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | |
| 7 2 | Ŧ | | 10 | パーヘキ | ı | 剥離せず | 剥離せず | 刹離せず | |
| 7 3 | 7 | 液状ポリ | 10 | シン25 | 3 | 剥離せず | 剥離せず | 別離せず | |
| 7 4 | b | ブタジェ | 20 | В | 1 | 刻離せず | 剥離せず | 剥離せず | |
| 75 | 3 | ン | 20 | 1 | 3 | 刺離せず | 別離せず | 剥離せず | |
| 7.6 | 9 | 1 | 20 | パープ | 1 | 刺離せず | 剥離せず | 剥離せず | |
| 77 | V | 1 | 20 | チルP | 3 | 刺離せず | 剥離せず | 剥離せず | |
| 比較例 9 | - | _ | T - | - | - | 1.2 | 1.1 | 0.1 | |

量:ペースポリマ100重量部に対する配合量

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2) 180℃, 48時間

鋼 箱N:厚さ18μmの未粗化箔 接着面:S面(シランカップリング剤処理)

積層基材:ポリイミドフィルム

【0227】 [実施例 78] 実施例1の銅張積層板の 20 れなかった。 表面(S面)を化学研磨液(三菱ガス化学製、商品名: CPB-60)に、40℃、20秒間浸漬し、表面を清 浄にした。水洗後、クロメート処理液とシランカップリ ング剤(S-330)により処理した。この銅張積層板 に接着剤イを重ね、次いでチオール系カップリング剤で あるジスネットードでS面を処理した厚さ18μmの銅 箔Qを積層し、実施例1の条件でフレスして銅張積層板 を作製した。なお、接着に用いた面はS面である。チオ ール系カップリング剤で処理した銅箔Qの引剝がし強さ を表20に示す。

【0228】シランカップリング剤の代わりにチオール 系カップリング剤を用いた場合も強い接着力が得られ t.

【0229】また、この銅箔を260℃の半田裕に60 秒間浸漬しても、銅箔の剥離やふくれ等の異常は認めら

【0230】以上のことから、チオール系カップリング 剤は、銅箔表面の金属銅そのものと接着剤とを強固に接 着することが分かった。

【0231】 [実施例 79~83] 銅箔Qの代わりに 銅箔R~Vを用いた他は実施例78と同様にして銅張積 層板を作製した。引剥がし強さを表20に示す。実施例 78と同様に強い接着力が得られた。

【0232】〔比較例 10〕チオール系カップリング 剤による処理を行わなかった他は、実施例78と同様に して銅張積層板を作製した。引剥がし強さを表20に示 す 処理を行わなかったことにより接着力は著しく低い ものであった。

[0233]

【長20】

| | | 銅 | 滔 | 引 | 後 1) 2) 2.2 2.8 2.1 5.4 2.9 4.9 2.1 2.1 2.3 4.9 | |
|-------|---|------|----------|-----|--|-----|
| | | 合金層 | チオール系力 | 常 態 | 塩酸浸渍 | 加熱後 |
| | | | ップリング剤 | | 後 1) | 2) |
| 实施例78 | Q | - | ジスネット-F | 3.3 | 2.2 | 2.8 |
| 実施例79 | R | Ni-P | ジスネットーF | 3.2 | 2.1 | 5.4 |
| 実施例80 | s | Pd | ジスネットーF | 4.3 | 2.9 | 4.9 |
| 実施例81 | Т | _ | ジスネット-DB | 2:5 | 2.1 | 2.1 |
| 実施例82 | υ | Ni-P | ジスネット-DB | 2.8 | 2.3 | 4.9 |
| 奥施例83 | V | Pd | ジスネット-DB | 2.9 | 2.3 | 3.9 |
| 比較例10 | w | Ni-P | (処理なし) | 0.5 | 0.3 | 0.4 |

1) 濃度18%, 室温, 1時間

2) 180℃, 48時間

銅 箱:厚さ18 umの未組化箱 接着面:S面

【0234】 〔実施例 84〕シランカップリング剤を 添加した過酸化物硬化性樹脂組成物からなる接着剤モ

と、S面にNiーPめっきとクロメート処理を行ない、 50 シランカップリング剤処理を行なわない厚さ18μmの

#

米粗化箔(銅箔W)とを厚さ0.2mmのケイ素鋼板の 片面に張り合わせ、180℃、3MPaで一体化してメ タルコア銅張積層板を作製した。但し、ケイ素鋼板は表 面を紙ヤスリ(2000番)で研磨し、クロメート処理 液に窒温で10秒間浸漬する前処理を施した。

【0235】上記メタルコア銅張積層板の引刺し強さは引刺すことができないほど大きかった。更に、このメタルコア銅張積層板の銅箔面 (M面) にチオール系カップリング剤を含む接着剤アを重ね、次いで銅箔WのS面が接着剤に面するように重ねて、同一条件でプレスした。

【0236】このメタルコア銅張積層板の上層の銅箔の 引制し強さを表21に示す。また、これを260℃の半 田浴に60秒間浸漬したが異常は全く認められなかっ 12.

【()237】 [実施例 85~91] 接着剤アの代わりに接着剤サーエを用いた他は実施例84と同様にしてメタルコア銅張積層板を作製した。引剥がし強さを表21に示す、実施例85と同様に強い接着力が得られた。

【0238】 [比較例 11] 接着剤アの代わりに過酸化物を含まない接着剤ヒを用いた他は実施例84と同様にしてメタルコア銅張積層板を作製した。引剥がし強さを表21に示す。実施例84のものに比べ著しく接着力の弱いものであった。

[0239]

【表21】

表 21

| | | 接着フィ | 1 11 4 | 引象 | リし強さ (k1 | 1/m) | | |
|-------|---|----------|--------|----|----------|------------|-----|--|
| | | チオール系カ | 過酸化物 | 57 | 常態 | 常態 塩酸浸漬 加熱 | | |
| | | ップリング剤 | 種類 | 泵 | | 後 1) | 2) | |
| 実施例84 | 7 | ジスネットーF | パープチ | 1 | 3.3 | 2,2 | 2.8 | |
| 実施例85 | # | ジスネットーF | ИP | 3 | 3.2 | 2.1 | 3.4 | |
| 実施例86 | # | ジスネットーF | パーヘキシ | 1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 実施例87 | 크 | ジスネットーF | ン25B | 3 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | |
| 実施例88 | × | ジスネットーDB | パープチ | 1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 実施例89 | 3 | ジスネットーDB | ИP | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | |
| 実施例90 | シ | ジスネット-DB | パーヘキシ | 1 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | |
| 実施例91 | Ξ | ジスネット-DB | ン25B | 3 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | |
| 比較例11 | ٤ | ジスネットーF | _ | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |

量:ペースポリマ100重量部に対する配合量

1) 濃度18%. 室温, 1時間 2) 180℃, 48時間

銅 箱W:厚さ18μmの未粗化箱 接着面:S面

【0240】以上詳述したように本発明は、従来のような黒化処理は不要となり、生産工程の合理化に大きく寄与するものである。

【0241】 [実施例 92] 実施例28の接着剤を用い、銅箔と接着剤と積層基材の組合せで両面銅張積層板を作成した。積層基材のガラス布基材エポキシ樹脂プリプレグを2枚積層したものの両面に接着剤を重ね、その上に銅箔のS面が接着剤に接するよう重ねてプレスし一体化して両面銅張積層板とした。

【0242】上記の両面銅張積層板を用いて両面プリント回路板を作成した。両面銅張積層板を化学研磨液(三菱ガス化学製、CPB-60)に40℃で20秒間浸漬し、油分や酸化物を除去して清浄な表面とした。水洗、乾燥後、ネガ型ドライフィルムのH-N240-40(日立化成工業製、厚さ40μm)を、120℃、0.2MPaで片面にラミネートした。

【0243】これにネガフィルムをマスクとし、ドライフィルムに紫外光を照射して光硬化した。紫外光の朱露光部の未硬化部を希薄な炭酸ナトリウム水溶液で溶解、除去し、最小線幅が40μmである回路パターンを有するエッチングレジストを形成した。

【0244】次に、塩化銅エッチング法によりエッチングレジストで被覆されていない銅箔を除去し、回路パターンを形成した。この回路銅箔の断面形状を観察したところ、線幅 40μ mの部分では積層基材に接する下部で 39μ m、上部で 32μ mであった。

【0245】次いで、この回路を形成した両面プリント 回路板を用いて4層の多層プリント回路板を作製した。

【0246】上記両面ブリント回路板をクロメート処理 被に窒温で10分間浸費する前処理を施した。次いでシランカップリング剤処理液に浸漬し、乾燥した。これに 接着剤フィルムを重ね、その上に前記のプリプレグを2 枚、接着剤フィルムを順次重ねて、さらに回路形成面を 下にして両面プリント回路板を重ねて、前記と同様の条件でフレスして一体化した。この4層の多層プリント回路板を260℃の半田浴に60秒間浸漬したが、異常は 全く認められなかった。

[0247]

50

【発明の効果】本発明は、前記カップリング剤と銅箔と の化学結合により形成された接着性下地と、過酸化物硬 化性樹脂とにより強力な接着力が得られることから、従 束使用できなかった未粗化箔を用いた銅張積層板を提供

することができる。また、粗化が困難な圧延銅箔に対しても強固な接着力が付与でき、圧延銅箔の銅張積層板への利用が可能となる。

【0248】平滑な銅箔の使用は異物の付着、製造時のしわの発生が少なく、高品質の銅張積層板を提供できる。特に、接着剤として用いるエチレンーαーオレフィンジエンターボリマは耐トラッキング性に優れており、従来のブチラールーフェノール系接着剤における耐トラッキング性向上のための、無機系添加剤やメラミン類の添加が不要となり、これら添加剤による銅箔の滑りの悪さや接着剤の塗布むらが改善され、作業性と品質を向上することができる。

【0249】また、本発明の接着剤は、フィルム化も容易で銅箔の接着面へ積層、加圧することで接着可能なことから、塗布に比べて銅張積層板の生産性を向上することができる

【0250】また、エッチングによるフリント回路板の

回路形成時における銅残りがなくなるため、検査工程が 簡略化され、歩留り向上とファインパターン化に大きく 寄与する。粗化処理しない接着面が平滑な銅箔を用いた 本発明の銅張積層板は、エッチングによる回路加工の限 界と云われる線間距離 1 0 0 μ m幅に対し、2 0 μ m幅 (18 μ m厚)の回路加工が可能である。

【0251】更に、銅箔のS面にも積層基材を強力に接 着できることから、多層ブリント回路板の製造に際し て、従来から行なわれてきた黒化処理が不要となり、製 造工程を大幅に合理化できる。更にまた、銅箔と積層基 材との界面に酸化銅や亜酸化銅が存在しないので、耐薬 品性にも優れている。

【0252】また、表裏共に平滑面の銅箔が使用でき、 高周波信号のエネルギー損失や波形の乱れを小さくでき るので、今後の高周波用プリント回路基板の展開に大き く寄与する。

フロントページの続き

(72) 発明者 成島 良一

茨城県下館市下江連1226番地 日本電解株 式会社下館工場内 (72) 発明者 飯田 拓也

茨城県下館市下江連1226番地 日本電解株 式会社下館工場内

(72) 発明者 遠藤 安浩

茨城県下館市下江連1226番地 日本電解株 式会社下館工場内